

(11)Publication number:

2002-063736

(43)Date of publication of application: 28.02.2002

(51)Int.CI.

G11B 7/24 G11B 7/005

G11B 7/135 G11B 7/26 G11B 11/105

(21)Application number: 2000-233783

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

01.08.2000

(72)Inventor: YOSHINARI JIRO

TSUKAGOSHI TAKUYA

KOMAKI TAKESHI

(30)Priority

Priority number : 2000174543

Priority date : 09.06.2000

Priority country: JP

# (54) OPTICAL INFORMATION MEDIUM AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize satisfactory reproducing characteristics in all information holding layers, in a multi-layered information medium having the plural information holding layers, and to obtain satisfactory mechanical accuracy in the multi- layered information medium. SOLUTION: The optical information medium has at least two layers of annular information holding layers which hold recording information and/or servo-information on a disk-shaped substrate having a center hole or between a pair of disk-shaped substrates. In the information holding layers, the information holding layer exists which performs recording or reproduction by means of recording light or reproducing light transmitted through other information layers. And, the optical information medium has at least two annular resin layers having an annular projecting part in an inner peripheral edge and the resin layer are laminated in a step shape so as not to cover the annular projecting part of other resin layers.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

# \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **CLAIMS**

# [Claim(s)]

[Claim 1] Between the disk-like bases of a couple on the disk-like base which has a feed hole the information maintenance layer holding recording information and/or servo information in a circle -- at least -- two-layer -- \*\*\*\* -- The information maintenance layer in which record or playback is performed by the record light or playback light which penetrated other information maintenance layers exists. The optical information media by which the laminating is carried out stair-like so that it may have the two-layer resin [ at least ] layer which is in a circle and has annular heights on the inner circumference edge and each [ these ] resin layer may not cover said annular heights of other resin layers.

[Claim 2] The optical information media of claim 1 whose thickness of the resin layer which exists between the information record layers holding recording information is 5 micrometers or more less than 30 micrometers.

[Claim 3] The optical information media of claims 1 or 2 by which confocal detection optical system is used for playback of an information maintenance layer.

[Claim 4] One optical information media of claims 1-3 from which the information maintenance layer is separated into the data layer holding recording information, and the servo layer holding servo information.

[Claim 5] Are the approach of manufacturing one optical information media of claims 1-4, and said base is laid on a rotary table. By considering as the condition that a lock out means to have the disk section closed said feed hole, and rotating said base with said lock out means, after supplying the coating liquid containing resin on said disk section The manufacture approach of the optical information media which has the process which spreads said coating liquid on said base, and forms a resin layer, the process which forms annular heights in a periphery while making said resin layer annular by estranging said disk section from said base, and the process which hardens said resin layer in this order.

[Translation done.]

# \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] this invention -- information maintenance layers, such as a record layer, -- at least -- two-layer -- \*\*\*\*\* -- it is related with a multilayer information media and the method of manufacturing this medium.

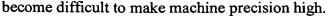
[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, the demand of the densification to an optical disk and large-capacity-izing is remarkable. Although DVD (Digital Versatile Disk) with current and the storage capacity of about 4.7GB of one side which corresponds by about 7 times the compact disk is released, development of the technique which can record more information is performed briskly. [0003] As a technique which raises the storage capacity of an optical disk, short-wavelength-izing of record playback light, a raise in NA (numerical aperture) of the objective lens in record playback light exposure optical system, multilayering of a record layer, multiple-value record, etc. are mentioned. Compared with short-wavelength-izing or a raise in NA, fast high-capacity-izing is [ among these ] possible for the three-dimensional record by multilayering of a record layer at low cost. The three-dimensional-record medium is indicated by JP,9-198709,A. Moreover, the medium which carried out the laminating of a rewritable information storage layer and the information storage layer only for playbacks to JP,8-255374,A is indicated.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In a multilayer record medium, a transparence resin layer with high transparency is usually prepared to record / playback light between adjacent record layers, a transparence resin layer is penetrated, a record layer is reached, it reflects on a record layer front face, and record / playback light returns to an optical pickup. Therefore, thickness, \*\*\*\*, and homogeneity severe about an optical property are required of a transparence resin layer. When a medium is a disklike, as for a transparence resin layer, forming with a spin coat method is common. A comparatively homogeneous transparence resin layer can be formed in a spin coat method. However, the transparence resin layer formed with the spin coat method will become thick in the disk periphery section compared with the disk inner circumference section. That is, a thickness distribution will arise in the direction of the diameter of a disk. In order for the number of transparence resin layers to also increase as the number of laminatings of a record layer increases, the thickness distribution of a transparence resin layer will be accumulated. Consequently, even if record / playback light carried out incidence at right angles to a medium front face in the disk periphery section, record / playback light reflected on the record layer front face will not become vertical to a medium front face, consequently its return quantity of light to an optical pickup will decrease. Therefore, a playback output will be changed in the inner circumference section and the periphery section.

[0005] Moreover, if the periphery section of the transparence resin layer pinched among both bases becomes thick when considering as the lamination mold optical disk whose record layer was pinched between two bases, it will be easy to produce curvature and distortion in an optical disk, and it will



[0006] By the way, when reproducing the multilayer record medium which multilayered the record layer, the reflected light from record layers other than record layers other than for playback, i.e., the record layer in which playback light is focusing, will also return to the optical pickup which irradiates playback light. Therefore, signal interference arises among two or more record layers, and this serves as a cross talk. Consequently, a noise will mix in a regenerative signal. The effect of the reflected light which returns from record layers other than for playback becomes small in inverse proportion to the square of the distance between record layers. Therefore, in order to suppress mixing of a noise, it is so desirable that the distance between record layers is large. For example, when using the optical pickup of the usual structure where it is used for playback of the conventional optical disks, such as DVD, in order to acquire a practical signal quality, it is desirable to set preferably at least 30 micrometers of distance between record layers to 70 micrometers or more. In the example of above-mentioned JP,9-198709,A, the transparence resin layer with a thickness of 100 micrometers is actually prepared between record layers. Moreover, in above-mentioned JP,8-255374,A, the distance between adjacent two-layer information storage layers is set as 30 micrometers or more.

[0007] However, when distance between record layers is enlarged with 30 micrometers or more, in order to prevent a disk becoming thick too much, the number of laminatings of a record layer will be restricted, therefore the storage capacity of an entire disk will also be restricted. Moreover, it is difficult to form a thick transparence resin layer 30 micrometers or more in uniform thickness. Moreover, since internal stress becomes large, curvature tends to produce a thick resin layer to a medium. Therefore, there is a problem that machine precision reservation of an optical disk is difficult.

[0008] On the other hand, in order to make small the cross talk in the record layer in a multilayer record medium, using JP,10-222856,A and the optical pickup equipped with the confocal detection optical system which applied the principle of a confocal microscope to playback of each record layer as indicated by SOM'94 technical digest (1994)19 is proposed. In an optical pickup equipped with confocal detection optical system, a pinhole is arranged in optical system and it reproduces by the light passing through this pinhole. Therefore, since the flattery range of a focus servo becomes narrow when using an optical pickup equipped with confocal detection optical system, it is required that the homogeneity of the thickness of a transparence resin layer should be more high.

[0009] In addition, there are also the following problems in a multilayer record medium. By the medium which has the record layer of a monolayer, a groove is imprinted by the record layer by forming the groove (guide rail) in the resin matrix in which a record layer is formed. However, when carrying out the laminating of the record layer more than two-layer through a comparatively thick transparence resin layer, it is difficult to imprint the groove prepared in the base in all record layers. That is, the groove depth is at most about 100nm from an optical demand, and, on the other hand, it is because the distance between layers is remarkably thick compared with this. therefore -- for example, it is indicated by said JP,9-198709,A -- as -- a photopolymer (2P) -- a groove must be formed in a transparence resin layer using law etc. Therefore, a manufacturing cost will rise remarkably.

[0010] This invention aims at offering such a multilayer information media by low cost for the purpose of obtaining good machine precision in a multilayer information media for the purpose of realizing good reproducing characteristics in all information maintenance layers in the multilayer information media which has two or more information maintenance layers.

[Means for Solving the Problem] Such an object is attained by this invention of following the (1) - (5). (1) Between the disk-like bases of a couple on the disk-like base which has a feed hole the information maintenance layer holding recording information and/or servo information in a circle -- at least -- two-layer -- \*\*\*\* -- The information maintenance layer in which record or playback is performed by the record light or playback light which penetrated other information maintenance layers exists. The optical information media by which the laminating is carried out stair-like so that it may have the two-layer resin [ at least ] layer which is in a circle and has annular heights on the inner circumference edge and each [ these ] resin layer may not cover said annular heights of other resin layers.



- (2) The optical information media of the above (1) whose thickness of the resin layer which exists between the information record layers holding recording information is 5 micrometers or more less than 30 micrometers.
- (3) The above (1) or (2) optical information medias by which confocal detection optical system is used for playback of an information maintenance layer.
- (4) One optical information media of above-mentioned (1) (3) from which the information maintenance layer is separated into the data layer holding recording information, and the servo layer holding servo information.
- (5) The above (1) Are the approach of manufacturing one optical information media of (4), and said base is laid on a rotary table. By considering as the condition that a lock out means to have the disk section closed said feed hole, and rotating said base with said lock out means, after supplying the coating liquid containing resin on said disk section The manufacture approach of the optical information media which has the process which spreads said coating liquid on said base, and forms a resin layer, the process which forms annular heights in a periphery while making said resin layer annular by estranging said disk section from said base, and the process which hardens said resin layer in this order.

[Embodiment of the Invention] The optical information media to which this invention is applied has the structure where the two-layer laminating of the information maintenance layer was carried out at least. A data layer and a servo layer are included by the information maintenance layer in this description. A data layer is a layer in which the record mark holding recording information, a pit, etc. exist, and a servo layer is a layer in which the tracking servo pattern which consists of irregularity of a groove, a pit, etc. exists. However, when not preparing a servo layer independently to a data layer, a tracking servo pattern is formed in a data layer.

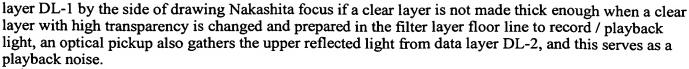
[0013] On these descriptions, the light for reading data light, a call, and a servo layer for the light for recording on the light and the data layer for reading a data layer is called servo light. Moreover, in this description, record / playback light is a concept which includes data light and servo light.

[0014] The multilayer information media in this description is a medium by which the information maintenance layer in which record or playback is performed by record / playback light which has two or more information maintenance layers, and penetrated other information maintenance layers exists.

[0015] An optical recording medium and the mold medium only for playbacks are included by the optical information media of this invention. A record layer is contained in a data layer in an optical recording medium. By the mold medium only for playbacks, the pit or record mark which holds data in a data layer is formed beforehand.

[0016] The example of a configuration of the multilayer medium of this invention is shown in <u>drawing 1</u> as a sectional view. The laminating of two-layer data layer DL-1 and DL-2 is carried out on the base 2 with which the groove for tracking was prepared, the filter layer floor line exists between both data layers, and, as for the medium shown in <u>drawing 1</u>, a clear layer tangent line exists on data layer DL-2. A clear layer tangent line functions as a protective layer. In this medium, playback of data layer DL-1 and DL-2 carries out incidence of two sorts of playback light in which wavelength is different from each other from a drawing Nakashita side, and is performed by detecting that reflected light by the optical pickup. Moreover, when this medium is an optical recording medium, it usually irradiates from an optical pickup with same record light and playback light, and let record light and playback light be the same wavelength.

[0017] The filter layer floor line in the medium of this invention shown in drawing 1 has a rate of the data absorption of light higher than the rate of the data absorption of light for reading upper data layer DL-2 for reading lower data layer DL-1. Therefore, in case data layer DL-1 is read, as a result of the playback luminous intensity which reaches data layer DL-2 becoming low, the effect of the reflected light from data layer DL-2 can be suppressed. On the other hand, since there is little data absorption of light by the filter layer floor line in case data layer DL-2 are reproduced, trouble is not produced in playback. Therefore, even if it makes small distance between data layer DL-1 and data layer DL-2, there are few cross talks produced between data layers. On the other hand, in case it will read by making data



[0018] In addition, since the effect of a cross talk will become small if recording density is low although influenced of the lower reflected light from data layer DL-1 in case upper data layer DL-2 are reproduced, it is desirable to set up the recording density of DL-2 with the configuration shown in drawing 1 lower than DL-1. In that case, the data light wave length who uses for record and playback of DL-2 is usually made longer than the data light wave length who uses for record and playback of DL-1. [0019] Other examples of a configuration of the medium of this invention are shown in drawing 2. The medium shown in drawing 2 forms the one-layer data layer DL on a base 2, and carries out the laminating of the servo base 20 through the filter layer floor line on this data layer DL. The tracking servo pattern which consists of a groove and/or a pit is prepared in the servo base 20. The reflecting layer is formed in record / playback light incidence side front face of this servo base 20, and this functions as a servo layer SL.

[0020] In case the medium shown in <u>drawing 2</u> is reproduced, the data light which reads the data layer DL is the servo light of different wavelength, and the servo layer SL is read. The above-mentioned rate of the data absorption of light of the filter layer floor line in this medium is higher than the above-mentioned rate of the servo absorption of light. Therefore, on the occasion of read-out of the data layer DL, it is hard to mix the playback noise resulting from the echo of the data light from the servo layer SL.

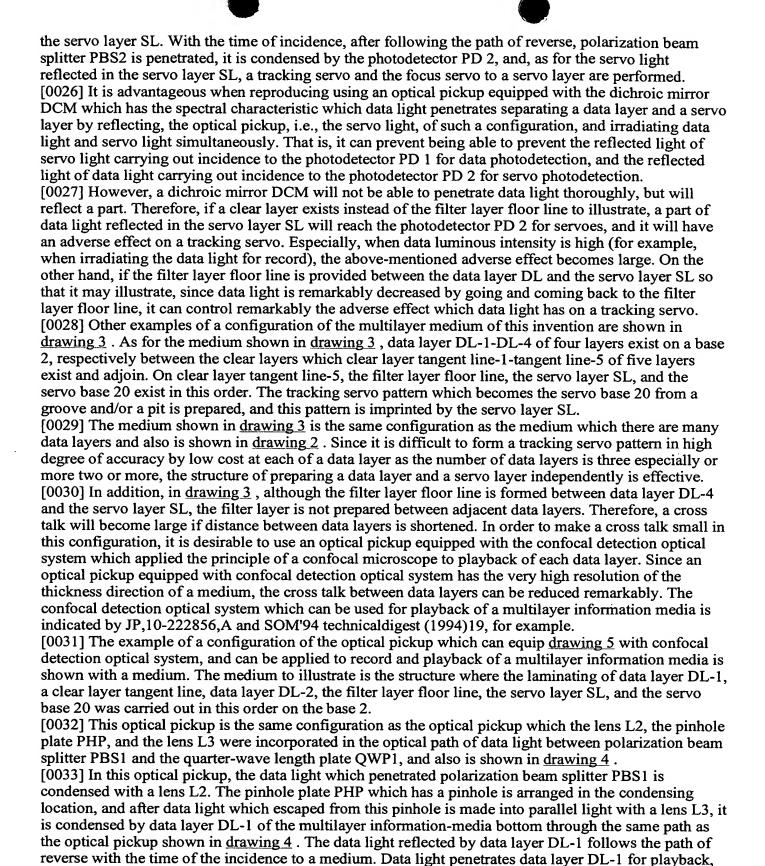
[0021] Since read-out of servo information, such as tracking servo information, cannot be easily influenced of a noise compared with read-out of a data layer, while it can read the data layer of high recording density in a low noise in the configuration shown in <a href="mailto:drawing.2">drawing.2</a>, the servo of high degree of accuracy is possible for it. Moreover, in <a href="mailto:drawing.2">drawing.2</a>, since the servo layer SL is formed independently, the data layer DL can be used as a smooth layer. Therefore, the reflection factor of the data layer DL becomes high. Moreover, interference by the level difference of a tracking servo pattern does not occur. Moreover, the noise under the effect of meandering of irregular configurations, for example, a groove, such as collapse of a tracking servo pattern, etc. does not occur. In addition, with the configuration shown in <a href="mailto:drawing.2">drawing.2</a>, wavelength of data light is usually made shorter than the wavelength of servo light.

[0022] Here, the example of a configuration of an optical pickup applicable to record and playback of this invention of a multilayer information media is shown in  $\underline{\text{drawing 4}}$  with the medium of the structure shown in  $\underline{\text{drawing 2}}$ .

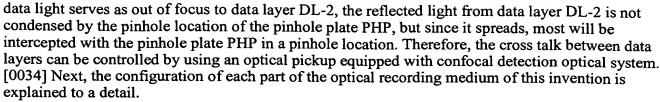
[0023] In this optical pickup, outgoing radiation of the data light is carried out from laser diode LD 1. After data light penetrates a lens L1, is made into parallel light and penetrates polarization beam splitter PBS1 further, it penetrates the dichroic mirror DCM which has permeability to the quarter-wave length plate QWP1 and data light, it carries out incidence to an objective lens L4, and it is condensed by the data layer DL of a multilayer information media. After the data light reflected in the data layer DL follows the path of reverse with the time of the incidence to a medium, it reflects by polarization beam splitter PBS1, and is condensed by the photodetector PD 1 with a lens L5, and detection of the focus servo to the data layer DL or this, and a regenerative signal is performed.

[0024] The data light which reflects in the servo layer SL and returns to an optical pickup will go and come back to the filter layer floor line, and by the medium shown in <u>drawing 4</u>, since the filter layer floor line exists between the data layer DL and the servo layer SL, it will decrease it remarkably. Therefore, in case the data layer DL is reproduced, noise generating which originates in an echo from a servo layer can be controlled remarkably.

[0025] On the other hand, outgoing radiation of the servo light is carried out from a laser diode LD 2, after it reflects by polarization beam splitter PBS2 and it penetrates lens L6 and the quarter-wave length plate QWP2, it is reflected by the dichroic mirror DCM and incidence of it is carried out to an objective lens L4. The servo light which carried out outgoing radiation from the objective lens L4 is condensed by



and reaches data layer DL-2, and the reflected light also returns to an optical pickup. However, since this



[0035] The filter layer shown in filter layer drawing 1 - drawing 3 is a high layer more relatively [one absorption coefficient of two sorts of record / playback light (two sorts of data light or data light, and servo light)] than the absorption coefficient of another side. Specifically, one rate of record / playback absorption of light is 90% or more more preferably 80% or more. If this absorption coefficient is too low, the effectiveness of this invention will serve as imperfection. On the other hand, the rate of record / playback absorption of light of another side is 10% or less more preferably 20% or less. If this absorption coefficient is too high, playback of the information maintenance layer by record / playback light which carries out incidence through a filter layer will become difficult, and it will become difficult [record] in the case of a record medium.

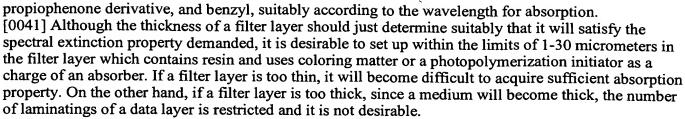
[0036] Especially the component of a filter layer has [ that what is necessary is not to be limited but just to choose suitably the ingredient in which a desired spectral extinction property is shown ] the various coloring matter which consists of an organic material or an inorganic material, especially desirable organic coloring matter, and what contains resin in addition to coloring matter is still more desirable. As resin, what was hardened with activity energy lines, such as ultraviolet rays, is desirable. It is not coloring matter independent and formation of a filter layer becomes easy by mixing resin. For example, if ultraviolet rays are irradiated after carrying out the spin coat of the mixture of an ultraviolet curing setup-of-tooling product and coloring matter, it is possible to form a homogeneous and comparatively thick filter layer for a short time.

[0037] Especially the coloring matter used for a filter layer is not limited, but should just use various organic coloring matter, such as a cyanine system, a phthalocyanine system, and an azo system, that what is necessary is just what satisfies the spectral extinction property required of a filter layer. Moreover, in consideration of compatibility with resin, denaturation for preparing a substituent etc. in a side chain to coloring matter may be performed if needed. Moreover, in order to make control of a spectral extinction property easy, the laminating of the pigment layer more than two-layer [ in which a spectral extinction property is different from each other ] is carried out, and it is good also as a filter layer.

[0038] Although what is necessary is just to determine suitably according to the class of resin so that especially a coloring matter content may not be limited but the spectral extinction property demanded may be satisfied when a filter layer contains coloring matter and resin, it is usually desirable that it is one to 10 mass %. If there are too few coloring matter contents, it will be necessary to thicken a filter layer and is not desirable. On the other hand, pot life will become short if there are too many coloring matter contents.

[0039] When the wavelength for absorption is comparatively short (for example, when it is going to acquire a steep absorption property in a wavelength region 450nm or less), a filter layer can also consist of ultraviolet curing mold resin layers which do not contain coloring matter. An ultraviolet curing mold resin layer is formed by carrying out ultraviolet curing of the paint film of the constituent containing an ultraviolet curing setup-of-tooling product and a photopolymerization initiator. A photopolymerization initiator shows big absorption near the wavelength of the light used for hardening. And the absorption near [ the ] wavelength also with the big paint film after hardening is shown. In case a photopolymerization initiator is hardening, it does not decompose thoroughly, but this is considered because it remains after the part has remained thru/or denaturalized. Therefore, it can be used as a filter layer which shows big absorption selectively in a short wavelength region.

[0040] What is necessary is not to limit especially the photopolymerization initiator used for a filter layer, for example, just to choose it from the usual photopolymerization initiators, such as benzoates, a benzophenone derivative, a benzoin derivative, a thioxan ton derivative, an acetophenone derivative, a



[0042] Moreover, when the wavelength for absorption is comparatively as short as 450nm or less, the metal layer containing at least one sort of a metal (semimetal is included) element can also be used as a filter layer. That to which an absorption coefficient becomes high rapidly in a short wavelength region like Au exists in a metal. Therefore, what is necessary is just to choose the thickness of a metal kind and a filter layer so that sufficient absorption coefficient can be secured in the wavelength region for absorption and sufficient permeability can be secured in the wavelength region for transparency. As a metal preferably used for a filter layer, Au, Pt, Cu, etc. are mentioned, for example. In addition, in order to make control of a spectral extinction property easy, the laminating of two or more sorts of metal layers in which a spectral extinction property is different from each other is carried out, and it is good also as a filter layer.

[0043] Although the thickness of the metal layer used as a filter layer changes also with metal kinds to be used, it is 20-100nm more preferably 10-200nm. If a metal layer is too thin, sufficient absorption coefficient will not be acquired in the wavelength region for absorption, and if a metal layer is too thick, sufficient permeability will not be obtained in the wavelength region for transparency.

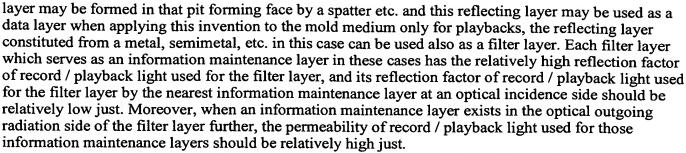
[0044] Moreover, in addition to this, an interference filter can also be used as a filter layer. What sandwiched the dielectric film as an interference filter between the dielectric multilayer and the two-layer metal thin film which consists of Ag etc. is mentioned.

[0045] In addition, although the filter layer is prepared only in one between the information maintenance layers which between a data layer and servo layers adjoins in <u>drawing 3</u>, you may prepare among other information maintenance layers if needed. That is, three or more sorts of light from which a filter layer is prepared two or more, and wavelength differs as record or a playback light may be used. For example, data layer DL-1, DL-2, and DL-3 are prepared in this order from an optical incidence side. Filter layer floor line-1 is prepared between DL-1 and DL-2, and filter layer floor line-2 are prepared between DL-2 and DL-3, respectively. DL-1 on the wavelength of 400nm When reproducing DL-2 on the wavelength of 600nm and reproducing DL-3 on the wavelength of 800nm, respectively, filter layer floor line-1 has a high absorption coefficient near the wavelength of 400nm, and its an absorption coefficient should be just low near the wavelength of 600nm, and near the wavelength of 800nm. On the other hand, although especially the absorption coefficient in near the wavelength of 600nm, and its an absorption coefficient should be just low near the wavelength of 800nm.

[0046] Namely, by the medium of for example, a filter layer applied to the system using record / playback light in which a number is n and wavelength is different from each other n+1 Each filter layer has the relatively high rate of record / playback absorption of light used for the filter layer by the nearest information maintenance layer at an optical incidence side, and its rate of record / playback absorption of light used for the information maintenance layer which exists in the optical outgoing radiation side of the filter layer should be relatively low just. In addition, in this explanation, a high absorption coefficient is desirable, it is 90% or more more preferably, and a low absorption coefficient is 10% or less more preferably 20% or less relatively 80% or more.

[0047] When preparing two or more filter layers, it is necessary to use an optical absorption ingredient of the same kind for no filter layers. For example, you may use combining a metal layer, or an interference filter and a coloring matter content filter layer.

[0048] In addition, in <u>drawing 3</u>, the reflecting layer (servo layer SL) prepared in servo base 20 front face can also be used as a filter layer instead of preparing a filter layer between a data layer and a servo layer. Moreover, although a pit may be formed in a clear layer or a filter layer, a translucent reflecting



[0049] wavelength -- difference -- although especially the concrete wavelength of two or more record / playback light of each is not limited, 50-700nm of differences of the wavelength of each record / playback light is 100-400nm more preferably. Since a steep spectral extinction property is needed for a filter layer when this wavelength difference is too small, selection of a filter lamination ingredient becomes difficult. On the other hand, if this wavelength difference is too large, it will stop being able to make recording density as the whole medium high, and sufficient servo precision will no longer be acquired.

[0050] 300-1000nm of wavelength regions where two or more record / playback light exists is 400-800nm more preferably. It becomes difficult [ acquisition is difficult, and ], if the laser light of long wave length is used on the other hand to reproduce [ of the information which recorded and recorded / high density / high density ] the semiconductor laser which oscillates the laser light of wavelength shorter than this.

[0051] As for the clear layer in clear layer <u>drawing 3</u>, it is desirable to constitute from an ingredient with high permeability to record / playback light. Although especially the component of a clear layer is not limited, since a clear layer needs to be comparatively thick, it is desirable to use resin. Although especially the formation approach of a clear layer is not limited, since a homogeneous clear layer can be formed in a short time, it is desirable to constitute from activity energy-line hardening mold resin, such as resin, especially ultraviolet curing mold resin.

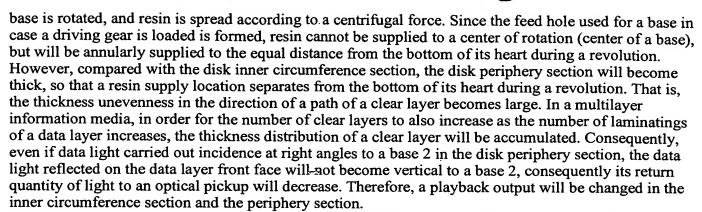
[0052] As the clear layer which consisted of ultraviolet curing mold resin was described in explanation of a filter layer, the effect of a photopolymerization initiator will show comparatively steep absorption in a short wavelength region. Therefore, in order to secure transparency to record / playback light of a short wavelength region, it is necessary to choose the class of photopolymerization initiator suitably according to the wavelength of record / playback light to be used.

[0053] In addition, when a clear layer exists in contact with a base 2, in order to suppress the echo by both interface, in the wavelength of record / playback light, it is desirable that the difference of the refractive index of a clear layer and the refractive index of a base is 0.1 or less.

[0054] What is necessary is not to limit especially the thickness of a clear layer, but just to set it up so that the cross talk between data layers may be settled in tolerance. When using the usual optical pickup, as for the thickness of a clear layer, specifically, it is desirable that it is 30 micrometers or more. However, if a clear layer is too thick, since a thickness distribution will tend to become large, internal stress will tend to become large and the overall thickness of a medium will become large, as for the thickness of a clear layer, it is desirable that it is 100 micrometers or less.

[0055] What is necessary is on the other hand, just to set up the thickness of a clear layer according to the resolving power of the depth direction, so that the cross talk between data layers may be settled in tolerance when using confocal detection optical system. Although it changes also with configurations of the wavelength of data light, and confocal detection optical system, when setting wavelength of data light to about 300-1000nm for example, as for the thickness of a clear layer, specifically, it is desirable that it is 5 micrometers or more. In using confocal detection optical system, thickness of a clear layer can be set to less than 30 micrometers, and it is satisfactory also as 20 micrometers or less.

[0056] When a medium is a disk-like, as for the clear layer which consists of resin, forming with a spin coat method is desirable. A comparatively homogeneous clear layer can be formed in a spin coat method. In a spin coat method, resin is supplied to the front face of the base fixed to the rotary table, a



[0057] In an optical pickup equipped with confocal detection optical system, a pinhole is arranged in optical system and it reproduces by the light passing through this pinhole. Therefore, since the flattery range of a focus servo becomes narrow when using an optical pickup equipped with confocal detection optical system, it is required that the homogeneity of the thickness of a clear layer should be more high. [0058] between the recording information maintenance fields (recording track existence region) of the two-layer data layer which adjoins each other from such a situation, or between the recording information maintenance field of a data layer, and the servo information maintenance fields of a servo layer -- setting -- a clear layer -- maximum thickness -- \*\* -- the difference with minimum thickness is 3 micrometers or less preferably, and is 2 micrometers or less more preferably. Playback output fluctuation can be controlled by making the thickness distribution of a clear layer small in this way. Although the difference of the maximum thickness of a clear layer and minimum thickness is so desirable that it is small, when using a spin coat method, it is difficult to make the above-mentioned difference into zero. Moreover, if it is in limited within the limits which the above-mentioned difference described above, the effect which it has on playback output fluctuation is small. Therefore, it is not necessary to set the above-mentioned difference to less than 1 micrometer. It is common for the recording information maintenance field to be annular and to set the width of face to about 20-50mm by the disk-like medium.

[0059] In addition, although the filter layer containing resin layers other than a clear layer, for example, resin, and this and coloring matter, the protective layer by which have been prepared in the medium front face, a glue line, etc. may be formed with a spin coat, also in these resin layers, it is desired for a thickness distribution to be small like a clear layer.

[0060] In order to hold down the thickness distribution of resin layers, such as a clear layer and a filter layer, to above-mentioned within the limits, it is desirable to perform a spin coat by the following approach using the following equipment.

[0061] The case where clear layer tangent line-1 of the medium shown in <u>drawing 3</u> is formed hereafter is mentioned as an example, and is explained. By this approach, first, as shown in <u>drawing 6</u> and <u>drawing 7</u>, the base 2 which has a feed hole 101 is laid on a rotary table 200. In addition, in case clear layers other than tangent line-1 are formed, the information maintenance layer, or this and a resin layer are prepared in base 2 front face. A feed hole 101 inserts in the annular projection 201 of a rotary table 200, is crowded, and a base 2 is fixed. In addition, although these drawings are sectional views, only the end face which appears in a cross section is displayed, and the graphic display of the depth direction is omitted. Also in the sectional view after this, it is the same.

[0062] Subsequently, the lock out means 300 closes a feed hole 101. This lock out means 300 has the disk section 301 for taking up a feed hole 101, the support shaft 302 unified in that center, and the heights 303 united with the side which counters a feed hole 101 by the disk section 301. While the lock out means 300 is fixed to a rotary table 200 by fitting into the inner circumference section of projection 201 in heights 303, positioning with a base 2 and the lock out means 300 can be performed. However, especially the fixed approach to the rotary table 200 of a base 2 and the lock out means 300 is in the condition into which it was not limited, for example, the base 2 and the lock out means 300 fitted, and



may carry out fitting of the lock out means 300 to a rotary table 200.

[0063] Next, as shown in drawing 8, coating liquid 500 is supplied to the peripheral face of discharge and the support shaft 302 from the nozzle 400 which is a regurgitation means about the coating liquid 500 which consists of resin or a resin solution. this time -- a rotary table 200 -- comparatively -- a low speed -- it is made to rotate by 20 - 100rpm preferably, and is made for coating liquid to spread uniformly on the disk section 301

[0064] Subsequently, as shown in <u>drawing 9</u>, coating liquid 500 is spread by rotating a rotary table 200 comparatively at high speed. Thereby, clear layer tangent line-1 is formed on a base 2.

[0065] Especially the spreading conditions of coating liquid are not limited. When conditions other than the viscosity of coating liquid are made the same in a spin coat method, theoretically, it is known that the thickness of a paint film is proportional to the square root of the viscosity of coating liquid. On the other hand, a paint film becomes thin, so that turnover time is so long that a rotational frequency is large. Therefore, what is necessary is just to determine suitably the rotational frequency and turnover time at the time of a spin coat according to the thickness of clear layer tangent line-1 to form, and the viscosity of coating liquid.

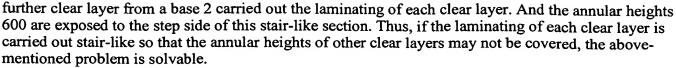
[0066] Next, as shown in drawing 10, the lock out means 300 is estranged from a base 2. With alienation of the periphery edge of the disk section 301, the inner circumference edge of clear layer tangent line-1 rises, and the annular heights 600 are formed so that it may illustrate. The annular heights 600 are fields where the resin which constitutes clear layer tangent line-1 is rising continuously. [0067] When the coating liquid to be used contains ultraviolet curing mold resin, as shown in drawing 11, ultraviolet rays are irradiated and clear layer tangent line-1 is hardened. In drawing 11, although ultraviolet rays are irradiated on a rotary table 200, the stage for hardening may be prepared apart from a rotary table, and you may harden on it. Moreover, a lock out means may be estranged, rotating a base. [0068] The annular heights 600 formed by this approach serve as a smooth curve (arc) so that the profile of that cross section may illustrate. On the other hand, when the lock out means 300 is estranged after hardening clear layer tangent line-1, though the heights which continued annularly are not formed but heights are formed, it is based on generating of weld flash and does not serve as annular heights which follow a hoop direction. Moreover, there is also a problem of the resin after hardening serving as a fragment in this case, and being easy to disperse on a base 2.

[0069] The height from the lowest resin layer front face to an annular heights crowning is usually set to 1-100 micrometers height [ the height of the annular heights 600 ], i.e., annular heights near. The distance from the lowest location to the inner circumference edge of a clear layer is usually set to 0.5-3mm width of face [ the width of face of the annular heights 600 ], i.e., the annular heights on the front face of a clear layer near. In addition, the height and width of face of annular heights usually become large, so that a resin layer is thick.

[0070] After forming clear layer tangent line-1 of the 1st layer, data layer DL-1 of the 1st layer is formed using a spatter etc. A data layer is formed so that the inner circumference edge may be located in a periphery side rather than the inner circumference edge of a clear layer.

[0071] Subsequently, clear layer tangent line-2 of a two-layer eye are again formed using the lock out means 300. At this time, the annular heights 600 exist in the inner circumference edge of clear layer tangent line-1 of the 1st layer. Therefore, if the same lock out means 300 as what was used for formation of tangent line-1 is used, spreading of resin will be barred by the annular heights 600 and it will be easy to produce trouble in formation of tangent line-2 by them. Moreover, since annular heights arise also in tangent line-2 and the annular heights of tangent line-1 and the annular heights of tangent line-2 lap, the thickness of the resin layer in near disk inner circumference will separate greatly from a design value, and the distance between data layers will spread near disk inner circumference.

[0072] In order to solve such a problem, in this invention, it faces forming two or more resin layers, and the annular heights of each class are shifted mutually and formed. The sectional view near an inner circumference edge is shown about the base 2 which prepared clear layer tangent line-1-tangent line-4 and data layer DL-1-DL-4 in <u>drawing 12</u> by turns. In this drawing, the inner circumference edge of a clear layer layered product becomes stair-like in the condition that the bore is large, consequently the



[0073] What is necessary is to face forming clear layer tangent line-2 of a two-layer eye, and just to use the lock out means 300 as shown in <u>drawing 13</u>, in order to make the inner circumference edge of a clear layer layered product stair-like in this way. Although the process shown in <u>drawing 13</u> is the same as the process which the base 2 which prepared clear layer tangent line-1 is used, and also is shown in <u>drawing 6</u> almost, the lock out means 300 to be used differ. This lock out means 300 has the diameter of the disk section 301 larger than what is shown in <u>drawing 6</u>, in order to form a clear layer with a bigger bore than clear layer tangent line-1. Moreover, the underside of the disk section 301 is made into the \* configuration so that the flat part of clear layer tangent line-1 can be touched ranging over the annular heights 600. What is necessary is just to use a lock out means with the disk section which can cover the annular heights of the clear layer which is the same configuration and was formed just before that, in case the clear layer after the 3rd layer is formed.

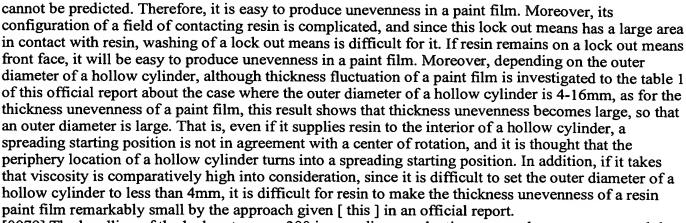
[0074] Especially other configurations are not limited that the lock out means used in the above-mentioned approach should just be what has the disk section for taking up the feed hole of a disk substrate at least. The approach of carrying out a spin coat using the lock out means which takes up the feed hole of a disk substrate is indicated by JP,10-320850,A, the 10-249264 official report, the 10-289489 official report, the 11-195250 official report, and the 11-195251 official report. In order to reduce the thickness unevenness in the direction of a path of a resin layer, lock out means, such as plate-like part material, the disk section, a lock out plate, and a cap, close the feed hole of a disk substrate, and the approach of supplying resin (near a center (i.e., near a center of rotation) this lock out means) is indicated by these official reports. In addition, there is also no publication of the purport which the publication about a multilayer information media does not have and by which annular heights are formed in the inner circumference edge of a resin layer in the case of a spin coat in each [ these ] official report. Moreover, there is also a trouble of explaining below in the lock out means indicated by each [ these ] official report.

[0075] It is difficult for above-mentioned JP,10-320850,A, JP,10-249264,A, and JP,11-195250,A not to indicate the approach of removing behind a spin coat, but to use industrially the plate-like part material thru/or cap which is a lock out means. Moreover, after estranging a lock out means from a disk substrate, hardening a resin layer is not indicated by these official reports.

[0076] Behind the spin coat, after removing the disk section which is a lock out means by adsorption by punching or the electromagnet, hardening a resin layer is indicated by above-mentioned JP,10-289489,A, rotating a disk substrate. However, in case a lock out means is removed with punching and an electromagnet, in order for big acceleration to join a lock out means, it is easy to produce turbulence in a resin paint film.

[0077] The lock out means of the structure which unified the base material in the center of a cap of a circle configuration is indicated by above-mentioned JP,11-195251,A. The purport to which attachment and detachment and alignment of a lock out means become easy is indicated by forming this base material by this official report. This base material is [ whether it is the hollow tubed thing which has at least one hole, and ] two or more rod-like structures. After pouring resin into the field surrounded by the interior or two or more rod-like structures of a hollow cylinder, a resin layer is formed on a disk substrate by rotating a disk substrate and a lock out means in one. If this lock out means is used, removal of a lock out means will become easy. In this official report, after estranging a lock out means from a disk substrate, hardening a resin layer in the condition of having made the disk substrate standing it still is indicated.

[0078] In this official report, resin is made to flow out of between the hole prepared in the hollow cylinder of a lock out means, or adjacent rod-like structures, and a spin coat is performed. Therefore, resin is \*\*\*\* stop \*\*\*\*\*\*\*\* to the wall (hole field of an except) or rod-like structure of a base material. Moreover, \*\*\*\* stop \*\*\*\* resin may flow out at once on a disk substrate to the timing which



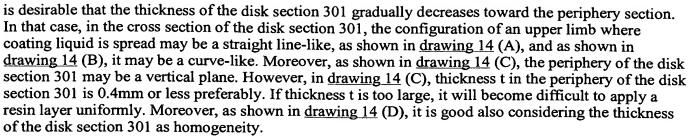
[0079] The handling of the lock out means 300 in a medium production process becomes easy, and the lock out means 300 shown in <u>drawing 6</u> to such a conventional lock out means becomes easy [ removing the lock out means 300 behind a spin coat especially ] in order to form the support shaft 302 in the disk section 301.

[0080] Although the lock out means which united with the cap the base material which consists of hollow tubed a base material or two or more rod-like structures is indicated by said JP.11-195251.A. there is an advantage explained below in the lock out means shown in drawing 6 compared with this. [0081] In said JP,11-195251,A, as resin mentioned above by the wall or rod-like structure of a base material for the \*\*\*\* stop \*\*\*\*\*\*\*\* reason, it is easy to produce unevenness in a paint film. On the other hand, with the lock out means shown in drawing 6, in order to supply coating liquid to the peripheral face of a support shaft and to perform a spin coat, it is hard to produce unevenness in a paint film. Moreover, since it is the peripheral face of a support shaft, compared with said JP,11-195251,A, washing of a lock out means is easy for resin adhering with the lock out means shown in drawing 6. Moreover, in said JP,11-195251,A, since coating liquid is supplied to the interior of a hollow tubed base material, in order to secure the fluidity of the comparatively high coating liquid of viscosity, the outer diameter of a base material will not be able to be made small, therefore a spreading starting position will become from the bottom of its heart comparatively far during a revolution. On the other hand, with the lock out means shown in drawing 6, since the outer diameter of a support shaft can be made remarkably small compared with this official report, the thickness unevenness of a paint film can be reduced remarkably.

[0082] In addition, such effectiveness will be realized if it is a lock out means to have not only the configuration shown in <u>drawing 6</u> but the disk section, and a support shaft. Although it has the truncated-cone-like disk section 301 and the cylinder-like support shaft 302, the lock out means of a configuration of being shown in <u>drawing 14</u> (A) - <u>drawing 14</u> (D), respectively of the lock out means 300 shown in <u>drawing 6</u> is also usable.

[0083] The lock out means shown in drawing 14 (A) has the \*\*\*\*\*\*\*\* truncated-cone-like disk section 301 and the reverse truncated-cone-like support shaft 302 for an underside like what is shown in drawing 13. If this lock out means is used, since the spreading starting position of coating liquid can be close brought by the center of the disk section 301, the thickness unevenness of a paint film can be reduced further. And unlike the case where the whole support shaft 302 is made thin, lowering of the mechanical strength of the support shaft 302 can be suppressed. Moreover, since it is hard coming to fall when grasping the support shaft 302 by a chuck etc., it is advantageous in the case of attachment and detachment of a lock out means, and conveyance. In addition, the whole support shaft 302 does not need to be a reverse truncated cone-like. That is, some support shafts [ at least ] 302 have the shape of a truncated cone which a diameter dwindles toward the disk section 301, and it is good if the diameter of a support shaft does not become large in the field near the disk section from it.

[0084] The lock out means shown in <u>drawing 14</u> (B) differs in the cross-section configuration of the disk section 301 from <u>drawing 14</u> (A). In order to spread coating liquid uniformly on the disk section 301, it



[0085] In order to make the lock out means shown in <u>drawing 14</u> (A) - <u>drawing 14</u> (D), respectively correspond to formation of the resin layer after a two-layer eye, it has made the underside of the disk section 301 the \*\*\*\*\*\*\*\*\* configuration.

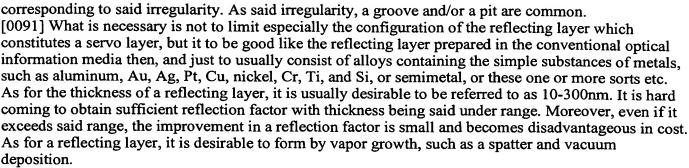
[0086] In a lock out means, the minimum diameter of the support shaft 302 in the about 301 disk section is 2mm or less more preferably less than 4mm. If the diameter of the support shaft 302 in the about 301 disk section is too large, a spreading starting position will separate from the center of the disk section 301, and the thickness unevenness in the direction of a path of a resin layer will become large. However, if the diameter of the support shaft 302 in the about 301 disk section is too small, since the mechanical strength of the support shaft 302 will become inadequate, the above-mentioned minimum diameter is 0.7mm or more more preferably 0.5mm or more. Although what is necessary is just to determine suitably in consideration of the ease of the handling at the time of grasping etc. so that especially the die length of the support shaft 302 may not be limited but supply of the coating liquid to the peripheral face may become easy, 10-30mm costs 5-100mm more preferably. If the support shaft 302 is too short, it will be hard coming to carry out supply of the coating liquid to a peripheral face, and will be hard coming to also carry out grasping. On the other hand, handling will become troublesome if the support shaft 302 is too long.

[0087] The diameter of the disk section 301 is larger than the diameter of the feed hole 101 of a disk substrate, and should be just smaller than the bore of the annular information recording surface which a disk substrate has. However, since coating liquid 500 turns to the underside of the disk section 301 and may pollute the peripheral surface (inner skin of a disk substrate) of a feed hole 101, the thing large 8mm or more of especially the diameter of the disk section 301 is more desirable than the diameter of a feed hole 101 4mm or more. Moreover, since it is easy to produce turbulence in the configuration of the resin layer of the near in case the disk section 301 is removed, the thing small 5mm or more of especially the diameter of the disk section 301 is more desirable than the bore of an information recording surface 3mm or more. Although a concrete dimension changes also with the diameter of a feed hole, and bores of an information record section, when applying to manufacture of an optical disk with a diameter of about 60-130mm, it is usually desirable [ especially the diameter of the disk section 301 ] to consider as within the limits of 25-38mm 20-40mm.

[0088] Especially the component of a lock out means may not be limited, but may be any, such as a metal, resin, and ceramics, and may be the composite material using these two or more sorts. Moreover, the disk section 301 and the support shaft 302 may consist of ingredients which are different from each other. However, since a mechanical strength, endurance, and dimensional accuracy are good, as for a lock out means, constituting from a metal is desirable. As a metal, a stainless alloy, aluminum, and an aluminum alloy are desirable, for example.

[0089] As for the front face of the lock out means 300, especially all the front faces of the disk section 301, it is desirable that surface tension is lower than coating liquid. If the front face of the lock out means 300 cannot get wet easily to coating liquid, washing of the coating liquid adhering to the front face of a lock out means will become easy. Although control of surface tension is possible also by choosing the component of a lock out means suitably, it is desirable to perform the hydrofuge and oil-repellent processing of Teflon (trademark) processing etc. to the field which wants to make surface tension low.

[0090] A servo layer servo layer is a reflecting layer formed in servo base 20 front face in which the irregularity holding tracking servo information was prepared, and holds the tracking servo information



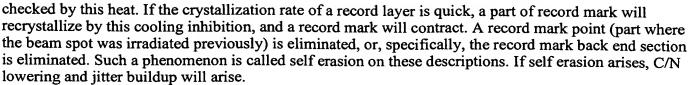
[0092] When applying data layer this invention to an optical recording medium, the record layer containing a record ingredient is contained in a data layer at least. Especially the optical recording medium with which this invention is applied may not be limited, for example, may be any, such as a rewritable mold medium using a phase change mold record ingredient or a postscript mold medium, a rewritable mold medium using a magneto-optic-recording ingredient, and a postscript mold medium using organic coloring matter as a record ingredient. However, since light transmittance is high, therefore the number of laminatings of a record layer can be made [ many ] compared with other record ingredients, it is desirable to use a phase change mold record ingredient.

[0093] Although especially the presentation of a phase change mold record ingredient is not limited, what contains Sh and Te at least is desirable. The record layer which consists only of Sh and Te has

what contains Sb and Te at least is desirable. The record layer which consists only of Sb and Te has crystallization temperature as low as about 130 degrees C, and since preservation dependability is imperfection, it is desirable to add other elements. As an alloying element in this case, Element M (Elements M are at least one sort of elements chosen from In, Ag, Au, Bi, Se, aluminum, P, germanium, H, Si, C, V, W, Ta, Zn, Ti, Ce, Tb, Sn, Pb, Pd, and Y) is desirable. Among these, especially germanium is desirable from the improvement effectiveness in preservation dependability being high. [0094] It is Formula I about the atomic ratio of a record lamination element. When it expresses with SbaTebMc and is referred to as a+b+c=1, it is a=0.2 to 0.85, b=0.1 to 0.6, and c=0-0.25 preferably, and is c=0.01-0.25 more preferably. If there are too few Sb contents, since a crystallization rate will not become quick enough, over-writing becomes difficult. On the other hand, if there are too many Sb contents, a crystallization rate will become quick too much and it will become difficult to form an amorphous record mark. The effectiveness by M addition becomes inadequate, if there are too few M contents, if there are too many M contents, the reflection factor change accompanying a phase change will become small, and enough modulation factors will be hard to be obtained. If there are too few Te contents, it will become difficult for amorphous-ization to become difficult and to form a record mark. On the other hand, if there are too many Te contents, a crystallization rate will become slow and overwriting will become difficult.

[0095] Although a phase change mold record medium is generally used as a rewritable mold medium, it may be used as a postscript mold medium by this invention. The postscript mold medium in this case is a medium which is not guaranteed about elimination of the once recorded record mark although record is possible, and eliminating the record mark of a recording track [finishing / record], and recording again is a medium which is not carried out. The advantage by using it as a postscript mold medium is explained below.

[0096] In a multilayer record medium, in order to knead a record layer two or more [-fold], quantity of light loss of record / playback light becomes large. Therefore, it is necessary to make a record layer as thin as possible. However, if a record layer is made thin, the cooling rate of the record layer after a record light exposure will become quick. Since it will be hard coming to crystallize if a cooling rate becomes quick, in order to secure the rate of elimination, it is necessary to consider as the presentation which is easy to crystallize a record layer. That is, it is necessary to make the crystallization rate of a record layer comparatively quick. However, there is a problem of being easy to generate the self erasion explained below in the quick record layer of a crystallization rate. At the time of record, heat is spread in record stratification plane inboard from the beam spot of record light, and cooling of a record mark is

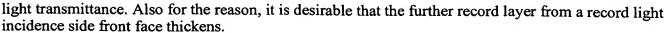


[0097] Thus, when a record layer is made thin, it is difficult to fully secure an elimination property and to control self erasion. Since it is not necessary to eliminate a record mark, it becomes unnecessary on the other hand, to take the crystallization rate of a record layer into consideration, in using the medium which has a phase change mold record layer as a postscript mold medium. Therefore, it is satisfactory even if the effect of self erasion reduces the crystallization rate of a record layer to extent which is not produced substantially by presentation control of a record layer. Moreover, in an over-write, it is necessary to make the crystallization rate of a record layer quick, so that the linear velocity of the medium at the time of record is quick, therefore becomes easy to produce self erasion. However, if only 1-time record instead of over-writing is performed, since it is recordable on a record layer with the comparatively late crystallization rate which self erasion cannot produce easily with the linear velocity more than high linear velocity, for example, 10 m/s extent, a high data transfer rate is easily realizable. [0098] In this invention, as mentioned above, in order to knead a record layer two or more [-fold], quantity of light loss of record / playback light becomes large. Therefore, in the range in which the function as a record layer is not spoiled, the thing thin as much as possible of a record layer is desirable. However, if too thin, the function as a record layer will be spoiled. Therefore, 2-50nm of thickness of a record layer is more preferably set to 4-20nm.

[0099] When using the record layer of a phase change mold, as for a data layer, it is desirable to consider as the structure illustrated as DL-1 to drawing 3. This data layer is the structure whose record layer 4 was pinched by the 1st dielectric layer 31 and the 2nd dielectric layer 32. As for a record layer and each dielectric layer, in this structure, forming by the spatter is desirable. The various compounds which contain at least one sort of metal components chosen from Si, germanium, Zn, aluminum, rare earth elements, etc. as a dielectric used for a dielectric layer, for example are desirable. As a compound, an oxide, a nitride, a sulfide, or a fluoride is desirable, and the mixture containing two or more sorts of these compounds can also be used. As for each dielectric layer thickness, it is desirable that it is 10-500nm.

[0100] In this invention, in order to reduce quantity of light loss of record / playback light, it is desirable to make a record layer thin, but if a phase change mold record layer is made thin, a modulation factor will become low. That is, the difference of a reflection factor will become small in an amorphous record mark and a crystalline substance field. In order to make this modulation factor high, it is desirable to make a dielectric layer into the layered product of two or more layers from which a refractive index differs. Moreover, it is also possible by considering as such multilayer structure for the degree of freedom of an optical design to improve and to raise the light transmittance of the whole data layer. As a dielectric layer of multilayer structure, a layered product at least one layer chosen from a magnesium fluoride layer, a manganese fluoride layer, a nitriding germanium-dioxide layer, and a silicon oxide layer and ZnS-SiO two-layer is mentioned, for example.

[0101] If two or more laminatings of the record layer are carried out, the record luminous intensity which reaches each record layer will become so low that the record layer is far from the record light incidence side front face of a medium. Therefore, it is desirable to adjust the record sensibility of a record layer according to the reaching record luminous intensity. With the record ingredient into which heat mode records, such as a phase change mold record ingredient, are performed, since accumulation nature will improve if a record layer is thickened, record sensibility improves. Therefore, it is desirable to thicken relatively the further record layer from a record light incidence side front face if needed. However, an adjacent two-layer record layer is good also as the same thickness. Moreover, since record / playback light which penetrated other record layers will be used, in order to equalize the reproducing characteristics of each record layer, as for a record layer far from an optical incidence side front face, it is desirable that the record layer nearer to an optical incidence side front face has higher



[0102] In addition, record sensitivity settling of a record layer and permeability adjustment can also be performed by controlling the presentation of a record layer. In that case, it is good also as the same in the thickness of all record layers, and presentation control and thickness control may be combined. [0103] This invention is applicable also to the mold medium only for playbacks. The data layer in that case may be a layer which has a pit holding recording information, and may be a layer which recorded data on the postscript mold medium beforehand. In the case of the former, a pit is formed in a clear layer thru/or a filter layer, and a translucent reflecting layer is usually formed in the pit forming face by a spatter etc. In that case, a reflecting layer turns into a data layer. As a translucent reflecting layer, an ultra-thin metal layer and Si layer are mentioned, for example. In order to equalize a regenerative-signal output, the reflection factor of a data layer may be controlled by such mold medium only for playbacks. In that case, a data layer with less reaching quantity of light should just make a reflection factor high. Moreover, if a reflection factor is controlled in this way, since light transmittance can be made high as the data layer near an optical incidence side front face, remarkable attenuation of the quantity of light which reaches a data layer far from an optical incidence side front face can be prevented. [0104] In this invention, especially the number of laminatings of an information maintenance layer may not be limited, but may be any more than two-layer. However, since a medium will become thick too much and the effect of the thickness distribution of the clear layer formed by the spin coat method will become large if there are too many laminatings, the number of laminatings of an information maintenance layer is six or less more preferably ten or less.

[0105] When two or more information maintenance layers are piled up, the amount of reflected lights from an information maintenance layer decreases. However, according to research of this invention persons, even if the maximum reflectance of an information maintenance layer was 5% or less, it turned out that C/N sufficient in a data layer is obtained, and servo signal reinforcement sufficient in a servo layer is obtained. However, since neither C/N nor servo signal reinforcement can fully secure if a reflection factor is too low, as for the maximum reflectance of an information maintenance layer, it is desirable that it is 0.1% or more.

[0106] Since base 2, and servo base 20 record / playback light is irradiated through a base 2, as for a base 2, it is desirable to constitute from transparent construction material, for example, resin, glass, etc., substantially to such light. Handling is easy, and since it is cheap, resin is [ among these ] desirable. What is necessary is just to specifically use various resin, such as acrylic resin, a polycarbonate, an epoxy resin, and polyolefine. Since the rate of record / playback absorption of light becomes high in a polycarbonate when correcting, for example, using record / playback light with a short wavelength of about 450nm or less, it is desirable to use an ingredient with the rate of optical absorption low in that case in a short wavelength region, for example, amorphous polyolefine.

[0107] Although especially the configuration and dimension of a base 2 are not limited, it is a disk-like, and preferably, the thickness is 30 micrometers - about 3mm, and 5 micrometers or more of diameters are usually about 50-360mm.

[0108] Although what is necessary is just to constitute it from resin or glass like a base 2, since the servo base 20 shown in <u>drawing 3</u> can form the irregularity holding servo information easily with injection molding, constituting from resin is desirable. In addition, the servo base 20 does not need to be transparent. What is necessary is just to set up especially the thickness of the servo base 20 suitably within limits which it was not limited, for example, were mentioned in explanation of a base 2. However, when the rigidity of a base 2 is low, it is desirable to make the servo base 20 comparatively thick and to secure the rigidity as the whole medium.

[0109] In addition, above, it had the filter layer, and the multilayer information media used for the system using two or more record / playback light in which wavelength is different from each other was mentioned as the example, and was explained. However, since main effectiveness by this invention is realized when forming a resin layer with a spin coat method in a multilayer information media, this invention is effective also about a medium without a filter layer.



[Example] In the one or less-example procedure, the optical recording disk sample of the structure shown in <u>drawing 3</u> was produced.

[0111] Clear layer tangent line-1-tangent line-4 of four layers and data layer DL-1-DL-4 of four layers were formed in one field of the base 2 which consists of a glass disk with 1.2mm [ in thickness ], and a diameter of 120mm which carried out consolidation processing of the both-sides front face by turns. [0112] Each clear layer was formed in the following procedures using this invention method for using a lock out means. The used lock out means consists of stainless alloys, and has the configuration shown in drawing 13. The diameter of the disk section 301 is 38mm in what was used for 33mm and tangent line-4 formation in what was used for 28mm and tangent line-3 formation in what was used for 23mm and tangent line-dimorphism \*\* in what was used for tangent line-1 formation. Moreover, the support shaft 302 is 20mm in the diameter of 1mm, and die length in every lock out means. Ultraviolet curing mold resin (SD318 by Dainippon Ink & Chemicals, Inc.) was supplied to the peripheral face of the support shaft 302, rotating a rotary table by 60rpm, after the lock out means closed the feed hole of a base, and subsequently, after carrying out a spin coat for 5 seconds by rotational frequency 3000rpm, the lock out means was removed. Subsequently, it hardened by irradiating ultraviolet rays and the clear layer was formed.

[0113] Thus, about each formed clear layer, when the thickness distribution was measured with the laser focus displacement gage, also in which clear layer, average thickness is 13.6 micrometers, and the difference (thickness distribution) of the maximum thickness and minimum thickness was settled in less than 2 micrometers. In addition, measurement of thickness was performed at intervals of 5mm in the direction of a path of a recording information maintenance field (field with a radius [ a disk core to ] of 20-58mm). Near the inner circumference edge of a clear layer has become stair-like as shown in drawing 12, and the annular heights 600 of each clear layer had not lapped. The annular heights of each clear layer were 1.5mm in height of 15 micrometers, and width of face.

[0114] The presentation (atomic ratio) of the record layer 4 contained in a data layer was set to Sb22.1Te56.0germanium21.9. Thickness of the record layer 4 was set to 5nm, 5nm, 7nm, and 13nm from the thing nearest to a data light incidence side front face at order. The record layer 4 was formed by magnetron sputtering, and the thickness was adjusted by controlling the charge power at the time of a spatter, a pressure, and spatter time amount.

[0115] The thickness of the 1st dielectric layer 31 contained in each data layer and the 2nd dielectric layer 32 was set up within the limits of 75-271nm so that the light transmittance of the whole data layer might become high after securing the absorption coefficient of a record layer. Each of these dielectric layers was formed by magnetron sputtering, and each presentation was set to ZnS(80-mol %)-SiO2 (20-mol %).

[0116] On the other hand, it was formed by injection molding and 1.2mm in width of face of 0.76 micrometers and thickness which prepared the groove with a depth of 183nm, and the servo base 20 which consists of a polycarbonate disk with a diameter of 120mm were prepared. Au film with a thickness of 100nm was formed in the groove forming face of this servo base 20 by the spatter, and it considered as the servo layer SL. The filter layer floor line was formed in this reflecting layer front face. After the filter layer floor line carried out the spin coat of the mixture (coloring matter content 3 mass %) of phthalocyanine system coloring matter (Blue-N by Nippon Kayaku Co., Ltd.), and ultraviolet curing mold resin (SD318 by Dainippon Ink & Chemicals, Inc.) for 5 seconds by rotational frequency 3500rpm, it was formed by irradiating ultraviolet rays. On the occasion of a spin coat, the abovementioned lock out means used for formation of clear layer tangent line-1 was used. Thus, when thickness was measured like the clear layer about the formed filter layer floor line, the average thickness of a filter layer was settled in 11 micrometers, and the thickness distribution was settled in less than 2 micrometers.

[0117] The absorption coefficient of the filter layer floor line was 8% in the wavelength of 780nm 95% in the wavelength of 660nm. In addition, this absorption coefficient is the value which formed the filter layer independently on the above-mentioned conditions on the transparence plate, and was measured

about this.

[0118] Next, it put on the maximum top face (data layer DL-4 front face of the maximum upper layer) of the layered product containing a base 2, aligning the layered product containing the servo base 20, after ultraviolet curing mold resin (DVD-003 by Nippon Kayaku Co., Ltd.) was dropped, and the whole was rotated for 2 seconds by 5000rpm. Subsequently, the above-mentioned ultraviolet curing mold resin was hardened by irradiating ultraviolet rays through a base 2. The optical recording disk sample of the structure which the layered product containing a base 2 and the layered product containing the servo base 20 are stuck by this through clear layer tangent line-5 [ with a thickness of 35 micrometers ], and is shown in drawing 3 was formed.

[0119] After initializing the record layer of the sample of bit contrast \*\* with a bulk eraser (crystallization), in the condition of having made the sample standing it still, it recorded by having irradiated the data light for record of the wavelength of 660nm, and 50ns of pulse width through the base 2, the data light for playback of this wavelength was irradiated, and bit contrast was measured for every data layer. The optical pickup which has confocal detection optical system was used for the exposure of data light, and detection of the reflected light. The numerical aperture of the objective lens of this optical pickup is 0.52. This measurement showed that sufficient bit contrast was acquired in all the four-layer data layers. Moreover, dispersion in the record sensibility between data layers was also fully small. [0120] Rotating the C/N (carrier to noise ratio) above-mentioned sample, the single signal with which the pulse of the same die length continues at fixed spacing was recorded on each data layer of a sample, and C/N when reproducing this was measured. In addition, the record pulse was made into 50% of duty ratio. Data light with a wavelength of 660nm was used for record and playback. Moreover, by servo light with a wavelength of 780nm, the servo layer SL was read on the occasion of record and playback, and the tracking servo was performed at it. This measurement showed that C/N high enough was obtained.

[0121] The random signal of one to 7 modulation (mark length 2T-8T) was recorded on the bit error rate above-mentioned sample, and the bit error rate (BER) when reproducing this was measured. This measurement showed that a bit error rate was fully low.

[0122] Not using the example of comparison 1 lock-out means, ultraviolet curing mold resin was dropped at the location with a radius of 18mm, the spin coat was performed, spin coat conditions were set as for [rotational frequency 2500rpm and turnover time] 4 seconds, and also clear layer tangent line-1-tangent line-4 were formed like the example 1. As a result of performing thickness measurement like an example 1 about these clear layers, average thickness is 14.7 micrometers, a thickness distribution is 8.2 micrometers or less, and the thickness distribution became remarkably large compared with the example 1.

[0123] Example 2 spin coat conditions were set as for [ rotational frequency 2500rpm and turnover time] 3 seconds, and also clear layer tangent line-1-tangent line-4 were formed like the example 1. Consequently, the average thickness of each clear layer was settled in 20 micrometers, and the thickness distribution was settled in less than 2 micrometers.

[0124] Spin coat conditions were set as for [ rotational frequency 6000rpm and turnover time ] 4 seconds using SSP 50U10 by Showa High Polymer Co., Ltd. as example 3 ultraviolet-curing mold resin, and also clear layer tangent line-1-tangent line-4 were formed like the example 1. Consequently, the average thickness of each clear layer was settled in 28 micrometers, and the thickness distribution was settled in less than 2 micrometers.

[0125]

[Effect of the Invention] In this invention, in case the multilayer record medium which carried out the laminating of two or more information maintenance layers is manufactured, in order to make it the annular heights which use the above-mentioned lock out means for formation of a resin layer, and are formed in the inner circumference edge of each resin layer not lap, machine precision is good, playback output fluctuation is small, and an optical disk with good playback stability is obtained easily.

[Translation done.]

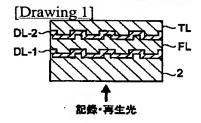
# THIS PAGE BLANK (USPTO)

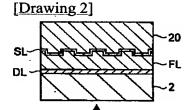
# \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

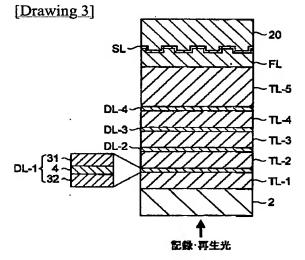
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **DRAWINGS**

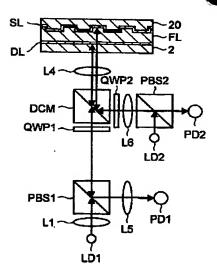


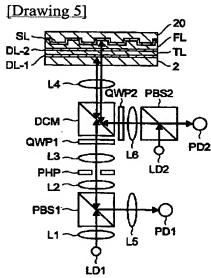


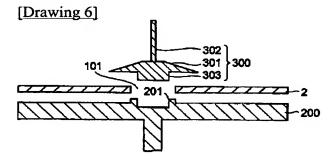
記錄·萬生光

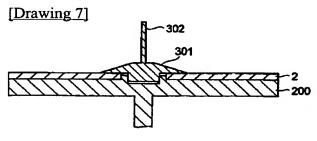


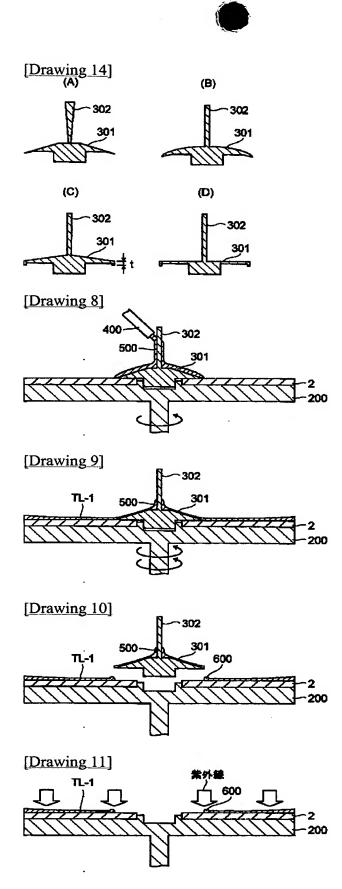
[Drawing 4]

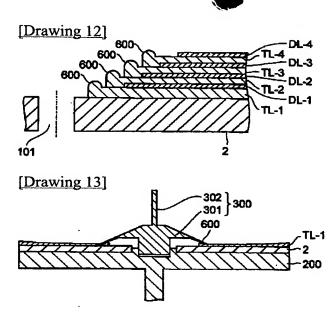












[Translation done.]

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-63736 (P2002-63736A)

(43)公開日 平成14年2月28日(2002.2.28)

(51)IntCL	以別記号	Fi	デーマコート (多考)		
G11B 7/2	24 535	G11B 7/24	535E 5D029		
			535F 5D075		
	5 2 2		522P 5D090		
F			522Q 5D119		
•	5 3 8		538Q 5D121		
	審查請	求 未請求 請求項の数5 (	DL (全 16 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番号	特願2000-233783(P2000-233783)	(71)出顧人 000003067	(71)出額人 000003067		
		ティーディ	ィーケイ株式会社		
(22)出顧日	平成12年8月1日(2000.8.1)	東京都中	央区日本橋1丁目13番1号		
		(72)発明者 吉成 次)	<b>K</b>		
(31)優先権主張番号 特願2000-174543 (P2000-174543)		東京都中	央区日本橋一丁目13番1号 ティ		
(32)優先日	平成12年6月9日(2000.6.9)	ーディータ	ケイ株式会社内		

(72)発明者 塚越 拓戟

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 100082865

弁理士 石井 陽一

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 光情報媒体およびその製造方法

日本 (JP)

# (57)【要約】

(33)優先権主張国

複数の情報保持層を有する多層情報媒体にお いて、すべての情報保持層で良好な再生特性を実現す る。また、多層情報媒体において良好な機械精度を得 る。

【解決手段】 中心孔を有するディスク状基体の上、ま たは一対のディスク状基体間に、記録情報および/また はサーボ情報を保持する円環状の情報保持層を少なくと も2層有し、他の情報保持層を透過した記録光または再 生光により記録または再生が行われる情報保持層が存在 し、円環状であって内周縁に環状凸部を有する少なくと も2層の樹脂層を有し、これらの樹脂層は、他の樹脂層 の前記環状凸部を被覆しないように階段状に積層されて いる光情報媒体。

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 中心孔を有するディスク状基体の上、ま たは一対のディスク状基体間に、記録情報および/また はサーボ情報を保持する円環状の情報保持層を少なくと も2層有し、他の情報保持層を透過した記録光または再 生光により記録または再生が行われる情報保持層が存在 し、

円環状であって内周縁に環状凸部を有する少なくとも2 層の樹脂層を有し、これら各樹脂層が、他の樹脂層の前 記環状凸部を被覆しないように階段状に積層されている

【請求項2】 記録情報を保持する情報記録層間に存在 する樹脂層の厚さが、5μm以上30μm未満である請求 項1の光情報媒体。

情報保持層の再生に共焦点検出光学系が 【請求項3】 利用される請求項1または2の光情報媒体。

【請求項4】 情報保持層が、記録情報を保持するデー タ層とサーボ情報を保持するサーボ層とに分離されてい る請求項1~3のいずれかの光情報媒体。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかの光情報媒体を 製造する方法であって、

前記基体を回転テーブル上に載置して、円板部を有する 閉塞手段で前記中心孔を塞いだ状態とし、樹脂を含有す る塗布液を前記円板部上に供給した後、前記基体を前記 閉塞手段と共に回転させることにより、前記塗布液を前 記基体上に展延して樹脂層を形成する工程と、

前記円板部を前記基体から離間することにより、前記樹 脂層を環状にすると共に、その内周縁に環状凸部を形成 する工程と、

前記樹脂層を硬化する工程とをこの順で有する光情報媒 30 体の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録層等の情報保 持層を少なくとも2層有する多層情報媒体と、この媒体 を製造する方法とに関する。

# [0002]

【従来の技術】近年、光ディスクに対する高密度化およ び大容量化の要求が著しい。現在、コンパクトディスク の約7倍に相当する片面約4.7GBの記録容量をもつD VD (Digital Versatile Disk) が発売されているが、 より多くの情報を記録できる技術の開発が盛んに行われ ている。

【0003】光ディスクの記録容量を高める技術として は、記録再生光の短波長化、記録再生光照射光学系にお ける対物レンズの高NA(開口数)化、記録層の多層 化、多値記録などが挙げられる。これらのうち記録層の 多層化による3次元記録は、短波長化や高NA化に比 べ、低コストで飛躍的な高容量化が可能である。 3次元 記録媒体は、例えば特開平9-198709号公報に記 50 きくした場合、ディスクが厚くなりすぎることを防ぐた

載されている。また、特開平8-255374号公報に は、書き換え可能な情報記憶層と再生専用の情報記憶層 とを積層した媒体が記載されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】多層記録媒体では、通 常、隣り合う記録層間に、記録・再生光に対し透明性の 高い透明樹脂層が設けられ、記録・再生光は、透明樹脂 層を透過して記録層に到達し、記録層表面で反射して光 ピックアップに戻る。そのため、透明樹脂層には、層 厚、層質および光学特性について厳しい均一性が要求さ れる。媒体がディスク状である場合、透明樹脂層はスピ ンコート法により形成することが一般的である。スピン コート法では、比較的均質な透明樹脂層を形成できる。 しかし、スピンコート法により形成した透明樹脂層は、 ディスク内周部に比べディスク外周部で厚くなってしま う。すなわち、ディスク径方向において厚さ分布が生じ てしまう。記録層の積層数が多くなるにしたがって透明 樹脂層の数も増えるため、透明樹脂層の厚さ分布が累積 されてしまう。その結果、ディスク外周部において記録 ・再生光が媒体表面に垂直に入射したとしても、記録層 表面で反射した記録・再生光は媒体表面に垂直とはなら ず、その結果、光ピックアップへの戻り光量が少なくな ってしまう。そのため、内周部と外周部とで再生出力が 変動してしまうことになる。

【0005】また、2つの基体間に記録層を挟んだ貼り 合わせ型光ディスクとする場合、両基体間に挟まれる透 明樹脂層の外周部が厚くなると、光ディスクに反りや歪 みが生じやすく、機械精度を高くすることが困難とな る。

【0006】ところで、記録層を多層化した多層記録媒 体を再生する場合、再生光を照射する光ピックアップに は再生対象以外の記録層、すなわち再生光が合焦してい る記録層以外の記録層からの反射光も戻ることになる。 そのため、複数の記録層間において信号干渉が生じ、こ れがクロストークとなる。その結果、再生信号にノイズ が混入してしまう。再生対象以外の記録層から戻る反射 光の影響は、記録層間の距離の2乗に反比例して小さく なる。したがって、ノイズの混入を抑えるためには、記 録層間の距離が大きいほど好ましい。例えば、DVD等 の従来の光ディスクの再生に用いられる通常の構造の光 ピックアップを用いる場合において、実用的な信号品質 を得るためには、記録層間の距離を少なくとも30 µ m、好ましくは70μm以上とすることが望ましい。実 際、上記特開平9-198709号公報の実施例では、 記録層間に厚さ100 µmの透明樹脂層を設けている。 また、上記特開平8-255374号公報では、隣り合 う2層の情報記憶層間の距離を30μm以上に設定して

【0007】しかし、記録層間距離を30µm以上と大

めに記録層の積層数が制限され、そのため、ディスク全体の記録容量も制限されてしまう。また、30 µm以上の厚い透明樹脂層を均一な厚さに形成することは困難である。また、厚い樹脂層は内部応力が大きくなるため、媒体に反りが生じやすい。そのため光ディスクの機械精度確保が難しいという問題がある。

【0008】これに対し、多層記録媒体における記録層でのクロストークを小さくするため、例えば特開平10-222856号公報や、SOM 94 technical digest (1994) 19に記載されているように、各記録層の再生に、共焦点顕微鏡の原理を応用した共焦点検出光学系を備える光ピックアップを用いることが提案されている。共焦点検出光学系を備える光ピックアップでは、光学系内にピンホールを配置し、このピンホールを通った光により再生を行う。そのため、共焦点検出光学系を備える光ピックアップを用いる場合は、フォーカスサーボの追従範囲が狭くなるので、透明樹脂層の厚さの均一性がより高いことが要求される。

【0009】このほか、多層記録媒体には、次のような問題もある。単層の記録層を有する媒体では、記録層が形成される樹脂基体にグループ(案内溝)を形成しておくことにより、記録層にグループが転写される。しかし、比較的厚い透明樹脂層を介して2層以上の記録層を積層する場合、基体に設けたグループをすべての記録層に転写することは困難である。すなわち、グループ深さは光学的な要求から高々100m程度であり、一方、層間距離はこれに比べ著しく厚いからである。そのため、例えば前記特開平9-198709号公報に記載されているように、フォトポリマー(2P)法などを利用して透明樹脂層にグループを形成しなければならない。そのため、製造コストが著しく上昇してしまう。

【0010】本発明は、複数の情報保持層を有する多層情報媒体において、すべての情報保持層で良好な再生特性を実現することを目的とし、また、多層情報媒体において良好な機械精度を得ることを目的とし、また、このような多層情報媒体を低コストで提供することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記 (1) ~ (5) の本発明により達成される。

(1) 中心孔を有するディスク状基体の上、または一対のディスク状基体間に、記録情報および/またはサーボ情報を保持する円環状の情報保持層を少なくとも2層有し、他の情報保持層を透過した記録光または再生光により記録または再生が行われる情報保持層が存在し、円環状であって内周縁に環状凸部を有する少なくとも2層の樹脂層を有し、これら各樹脂層が、他の樹脂層の前記環状凸部を被覆しないように階段状に積層されている光情報媒体。

(2) 記録情報を保持する情報記録層間に存在する樹 50

脂層の厚さが、 5 μm以上 3 0 μm未満である上記(1) の光情報媒体。

- (3) 情報保持層の再生に共焦点検出光学系が利用される上記(1)または(2)の光情報媒体。
- (4) 情報保持層が、記録情報を保持するデータ層と サーボ情報を保持するサーボ層とに分離されている上記 (1)~(3)のいずれかの光情報媒体。
- (5) 上記(1)~(4)のいずれかの光情報媒体を 製造する方法であって、前記基体を回転テーブル上に載 置して、円板部を有する閉塞手段で前記中心孔を塞いだ 状態とし、樹脂を含有する塗布液を前記円板部上に供給 した後、前記基体を前記閉塞手段と共に回転させること により、前記塗布液を前記基体上に展延して樹脂層を形成する工程と、前記円板部を前記基体から離間すること により、前記樹脂層を環状にすると共に、その内周縁に 環状凸部を形成する工程と、前記樹脂層を硬化する工程 とをこの順で有する光情報媒体の製造方法。

#### [0012]

【発明の実施の形態】本発明が適用される光情報媒体は、情報保持層が少なくとも2層積層された構造をもつ。本明細書における情報保持層には、データ層およびサーボ層が包含される。データ層とは、記録情報を保持する記録マークやピットなどが存在する層であり、サーボ層とは、グループやピット等の凹凸からなるトラッキングサーボパターンが存在する層である。ただし、サーボ層をデータ層に対して独立して設けない場合には、データ層にトラッキングサーボパターンが形成される。

【0013】本明細書では、データ層を読み出すための 光およびデータ層に記録を行うための光をデータ光と呼 び、サーボ層を読み出すための光をサーボ光と呼ぶ。ま た、本明細書において記録・再生光とは、データ光およ びサーボ光を包含する概念である。

【0014】本明細書における多層情報媒体とは、複数の情報保持層を有し、かつ、他の情報保持層を透過した記録・再生光により記録または再生が行われる情報保持層が存在する媒体である。

【0015】本発明の光情報媒体には、光記録媒体と再生専用型媒体とが包含される。光記録媒体では、データ層に記録層が含まれる。再生専用型媒体では、データ層に、データを保持するピットまたは記録マークがあらかじめ形成されている。

【0016】図1に、本発明の多層媒体の構成例を断面図として示す。図1に示す媒体は、トラッキング用のゲルーブが設けられた基体2上に、2層のデータ層DLー1、DLー2が積層されており、両データ層間にはフィルタ層FLが存在し、データ層DLー2上には透明層TLが存在する。透明層TLは、保護層として機能する。この媒体においてデータ層DL-1、DL-2の再生は、図中下側から、波長の相異なる2種の再生光を入射させ、その反射光を光ピックアップにより検出すること

40

により行う。また、この媒体が光記録媒体である場合に は、通常、記録光と再生光とは同一の光ピックアップか ら照射され、かつ、記録光と再生光とは同一波長とされ る。

【0017】図1に示す本発明の媒体におけるフィルタ 層FLは、下側のデータ層DL-1を読み出すためのデ ータ光の吸収率が、上側のデータ層DL-2を読み出す ためのデータ光の吸収率よりも高い。そのため、データ 層DL-1を読み出す際に、データ層DL-2に到達す る再生光の強度が低くなる結果、データ層DL-2から の反射光の影響を抑えることができる。一方、データ層 DL-2を再生する際には、フィルタ層FLによるデー タ光の吸収が少ないため、再生に支障は生じない。した がって、データ層 D L - 1 とデータ層 D L - 2 との間の 距離を小さくしても、データ層間で生じるクロストーク は少ない。これに対し、記録・再生光に対し透明性の高 い透明層をフィルタ層 F L に替えて設けた場合、透明層 を十分に厚くしないと、図中下側のデータ層 DL-1に 合焦させて読み出しを行う際に、上側のデータ層DL-2からの反射光も光ピックアップが拾ってしまい、これ 20 が再生ノイズとなる。

【0018】なお、上側のデータ層DL-2を再生する 際には、下側のデータ層DL-1からの反射光の影響を 受けてしまうが、記録密度が低ければクロストークの影 響は小さくなるので、図1に示す構成では、DL-2の 記録密度をDL-1よりも低く設定することが好まし い。その場合、通常、DL-2の記録・再生に用いるデ ータ光波長を、DL-1の記録・再生に用いるデータ光 波長よりも長くする。

【0019】図2に、本発明の媒体の他の構成例を示 す。図2に示す媒体は、基体2上に1層のデータ層DL を設け、このデータ層DLの上に、フィルタ層FLを介 してサーボ基体20を積層したものである。サーボ基体 20には、グループおよび/またはピットからなるトラ ッキングサーボパターンが設けられている。このサーボ 基体20の記録・再生光入射側表面には反射層が形成さ れており、これがサーボ層SLとして機能する。

【0020】図2に示す媒体を再生する際には、データ 層D Lを読み出すデータ光とは異なる波長のサーボ光 で、サーボ層SLを読み出す。この媒体におけるフィル タ層FLは、上記データ光の吸収率が、上記サーボ光の 吸収率よりも高い。そのため、データ層DLの読み出し に際して、サーボ層 S L からのデータ光の反射に起因す る再生ノイズが混入しにくい。

【0021】トラッキングサーボ情報等のサーボ情報の 読み出しは、データ層の読み出しに比ペノイズの影響を 受けにくいため、図2に示す構成では、髙記録密度のデ ータ層を低ノイズで読み出せると共に、髙精度のサーボ が可能である。また、図2ではサーボ層SLを独立して 設けているため、データ層DLを平滑な層とすることが 50 データ光を完全には**透**過できず、一部を反射してしま

できる。そのため、データ層DLの反射率が高くなる。 また、トラッキングサーボパターンの段差による干渉が 発生しない。また、トラッキングサーボパターンの崩れ 等の不規則形状、例えばグループの蛇行、などの影響に よるノイズが発生しない。なお、図2に示す構成では、 **涌常、データ光の波長をサーボ光の波長よりも短くす** る。

【0022】ここで、本発明の多層情報媒体の記録およ び再生に適用可能な光ピックアップの構成例を、図2に 示す構造の媒体と共に図4に示す。

【0023】この光ピックアップでは、データ光は、レ ーザーダイオードLD1から出射される。データ光は、 レンズL1を透過して平行光とされ、さらに偏光ピーム スプリッタPBS1を透過した後、1/4波長板QWP . 1 およびデータ光に対し透過性を有するダイクロイック ミラーDCMを透過して、対物レンズL4に入射し、多 層情報媒体のデータ層DLに集光される。データ層DL で反射したデータ光は、媒体への入射時とは逆の経路を たどった後、偏光ビームスプリッタPBS1で反射し、 レンズL5により光検出器PD1に集光され、データ層 D L に対するフォーカスサーボ、またはこれと再生信号 の検出とが行われる。

【0024】図4に示す媒体では、データ層DLとサー ボ層SLとの間にフィルタ層FLが存在するため、サー ボ層SLで反射して光ピックアップに戻るデータ光はフ ィルタ層FLを往復し、著しく減衰することになる。し たがって、データ層DLを再生する際に、サーボ層から の反射に起因するノイズ発生を著しく抑制することがで きる。

【0025】一方、サーボ光は、レーザーダイオードL D2から出射され、偏光ビームスプリッタPBS2で反 射してレンズL6および1/4波長板QWP2を透過し た後、ダイクロイックミラーDCMにより反射され、対 物レンズL4に入射する。対物レンズL4から出射した サーボ光は、サーボ層SLに集光される。サーボ層SL で反射したサーボ光は、入射時とは逆の経路をたどった 後、偏光ビームスプリッタPBS2を透過して光検出器 PD2に集光され、トラッキングサーボおよびサーボ層 に対するフォーカスサーボが行われる。

【0026】このような構成の光ピックアップ、すなわ ち、サーボ光は反射しデータ光は透過する分光特性を有 するダイクロイックミラーDCMを備える光ピックアッ プを用いることは、データ層とサーボ層とを分離し、か つ、データ光とサーボ光とを同時に照射しながら再生を 行う場合に有利である。すなわち、データ光検出用の光 検出器PD1にサーボ光の反射光が入射することを防ぐ ことができ、また、サーボ光検出用の光検出器 PD 2 に データ光の反射光が入射することを防ぐことができる。 【0027】ただし、ダイクロイックミラーDCMは、

う。そのため、図示するフィルタ層FLの替わりに透明層が存在すると、サーボ層SLで反射したデータ光の一部がサーボ用の光検出器PD2に到達し、トラッキングサーボに悪影響を与えてしまう。特に、データ光の強度が高い場合、例えば記録用のデータ光を照射する場合には、上記悪影響が大きくなる。これに対し、図示するようにデータ層DLとサーボ層SLとの間にフィルタ層FLを設けてあれば、データ光はフィルタ層FLを往復することにより著しく減衰するため、データ光がトラッキングサーボに与える悪影響を著しく抑制することができる。

【0028】図3に、本発明の多層媒体の他の構成例を示す。図3に示す媒体は、基体2上に、5層の透明層TL-1~TL-5が存在し、隣り合う透明層間に、4層のデータ層DL-1~DL-4がそれぞれ存在する。透明層TL-5上には、フィルタ層FL、サーボ層SLおよびサーボ基体20がこの順で存在する。サーボ基体20には、グループおよび/またはピットからなるトラッキングサーボパターンが設けられ、このパターンがサーボ層SLに転写されている。

【0029】図3に示す媒体は、データ層の数が多いほかは図2に示す媒体と同様な構成である。データ層の数が2以上、特に3以上であると、データ層のそれぞれに、トラッキングサーボパターンを低コストで高精度に形成することが難しいため、データ層とサーボ層とを独立して設ける構造は有効である。

【0030】なお、図3では、データ層DL-4とサーボ層SLとの間にフィルタ層FLを設けているが、隣り合うデータ層間にはフィルタ層を設けていない。そのため、データ層間の距離を短くするとクロストークが大きくなってしまう。この構成においてクロストークを小さくするためには、各データ層の再生に、共焦点顕微鏡の原理を応用した共焦点検出光学系を備える光ピックアップは、媒体の厚さ方向の解像度が極めて高いため、データ層間のクロストークを著しく低減できる。多層情報媒体の再生に利用できる共焦点検出光学系については、例えば特開平10-222856号公報や、SOM 94 technical digest (1994) 19に記載されている。

【0031】図5に、共焦点検出光学系を備え、かつ、多層情報媒体の記録および再生に適用可能な光ピックアップの構成例を媒体と共に示す。図示する媒体は、基体2上に、データ層DL-1、透明層TL、データ層DL-2、フィルタ層FL、サーボ層SLおよびサーボ基体20がこの順で積層された構造である。

【0032】この光ピックアップは、データ光の光路において偏光ピームスプリッタPBS1と1/4波長板QWP1との間に、レンズL2、ピンホール板PHPおよびレンズL3を組み込んだほかは図4に示す光ピックア

ップと同様な構成である。

【0033】この光ピックアップでは、偏光ビームスプ リッタPBS1を透過したデータ光は、レンズL2によ り集光される。集光位置にはピンホールを有するピンホ ール板PHPが配置されており、このピンホールを抜け たデータ光は、レンズ L3により平行光とされた後、図 4に示す光ピックアップと同様な経路を経て、多層情報 媒体の下側のデータ層DL-1に集光される。データ層 DL-1で反射したデータ光は、媒体への入射時とは逆 の経路をたどる。データ光は、再生対象のデータ層 D L -1を透過してデータ層DL-2にも到達し、その反射 光も光ピックアップに戻る。しかし、このデータ光はデ ータ層 D L - 2 に対してアウトフォーカスとなるので、 データ層 DL-2からの反射光は、ピンホール板 PHP のピンホール位置に集光されず、ピンホール位置では広 がってしまうため、ピンホール板PHPにより大部分が 遮断されてしまう。したがって、共焦点検出光学系を備 える光ピックアップを用いることにより、データ層間で のクロストークを抑制することができる。

20 【0034】次に、本発明の光記録媒体の各部の構成について詳細に説明する。

【0035】 フィルタ層

図1〜図3に示すフィルタ層は、2種の記録・再生光 (2種のデータ光、またはデータ光およびサーボ光)の うちの一方の吸収率が他方の吸収率よりも相対的に高い 層である。具体的には、一方の記録・再生光の吸収率 は、好ましくは80%以上、より好ましくは90%以上 である。この吸収率が低すぎると、本発明の効果が不十 分となる。これに対し、他方の記録・再生光の吸収率 は、好ましくは20%以下、より好ましくは10%以下 である。この吸収率が高すぎると、フィルタ層を通して 入射する記録・再生光による情報保持層の再生が困難と なり、記録媒体の場合には記録も困難となる。

【0036】フィルタ層の構成材料は特に限定されず、 所望の分光吸収特性を示す材料を適宜選択すればよく、 例えば有機材料または無機材料からなる各種色素、特に 有機色素が好ましく、さらに、色素に加えて樹脂を含有 するものが好ましい。樹脂としては、紫外線等の活性エ ネルギー線により硬化したものが好ましい。色素単独で 40 はなく樹脂を混合することにより、フィルタ層の形成が 容易となる。例えば紫外線硬化型組成物と色素との混合 物をスピンコートした後、紫外線を照射すれば、均質で 比較的厚いフィルタ層を短時間で形成することが可能で ある。

【0037】フィルタ層に用いる色素は特に限定されず、フィルタ層に要求される分光吸収特性を満足するものであればよく、例えばシアニン系、フタロシアニン系、アゾ系等の各種有機色素を用いればよい。また、樹脂との相溶性を考慮して、色素に対し側鎖に置換基などを設けるための変性を必要に応じて行ってもよい。ま

50

30

9

た、分光吸収特性の制御を容易にするために、分光吸収 特性の相異なる2層以上の色素層を積層してフィルタ層 としてもよい。

【0038】フィルタ層が色素と樹脂とを含有する場合、色素含有量は特に限定されず、要求される分光吸収特性を満足するように樹脂の種類に応じて適宜決定すればよいが、通常、1~10質量%であることが好ましい。色素含有量が少なすぎると、フィルタ層を厚くする必要が生じ、好ましくない。一方、色素含有量が多すぎると、ポットライフが短くなってしまう。

【0039】吸収対象波長が比較的短い場合、例えば450m以下の波長域において急峻な吸収特性を得ようとする場合には、色素を含有しない紫外線硬化型樹脂層からフィルタ層を構成することもできる。紫外線硬化型樹脂層は、紫外線硬化型組成物と光重合開始剤とを含有する組成物の塗膜を紫外線硬化させることにより形成する。光重合開始剤は、硬化に用いる光の波長付近で大きな吸収を示す。そして、硬化後の塗膜も、その波長付近で大きな吸収を示す。これは、光重合開始剤が硬化の際に完全には分解せず、一部が残存ないし変性した状態で残存するためと考えられる。そのため、短波長域において選択的に大きな吸収を示すフィルタ層として使用することができる。

【0040】フィルタ層に用いる光重合開始剤は特に限定されず、例えば、安息香酸エステル類、ベンゾフェノン誘導体、ベンゾイン誘導体、チオキサントン誘導体、アセトフェノン誘導体、プロピオフェノン誘導体およびベンジルなどの通常の光重合開始剤から、吸収対象波長に応じて適宜選択すればよい。

【0041】フィルタ層の厚さは、要求される分光吸収 30 特性を満足するように適宜決定すればよいが、樹脂を含有し、色素または光重合開始剤を吸収材料として使用するフィルタ層では、1~30μmの範囲内に設定することが好ましい。フィルタ層が薄すぎると、十分な吸収特性を得ることが困難となる。一方、フィルタ層が厚すぎると、媒体が厚くなってしまうので、データ層の積層数が制限され、好ましくない。

【0042】また、吸収対象波長が例えば450m以下と比較的短い場合には、金属(半金属を含む)元素の少なくとも1種を含有する金属層を、フィルタ層として利用することもできる。金属には、例えばAuのように短波長域において急激に吸収率が高くなるものが存在する。したがって、吸収対象波長域において十分な吸収率を確保でき、かつ、透過対象波長域において十分な透過率を確保できるように金属種およびフィルタ層の厚さを選択すればよい。フィルタ層に好ましく用いられる金属としては、例えばAu、Pt、Cuなどが挙げられる。なお、分光吸収特性の制御を容易にするために、分光吸収特性の相異なる2種以上の金属層を積層してフィルタ層としてもよい。

10

【0043】フィルタ層として使用する金属層の厚さは、使用する金属種によっても異なるが、好ましくは10~200m、より好ましくは20~100mである。金属層が薄すぎると、吸収対象波長域において十分な吸収率が得られず、金属層が厚すぎると、透過対象波長域において十分な透過率が得られない。

【0044】また、このほか、干渉フィルタをフィルタ 層として利用することもできる。干渉フィルタとして は、誘電体多層膜や、Ag等からなる2層の金属薄膜の 間に誘電体膜を挟んだものなどが挙げられる。

【0045】なお、図3では、データ層とサーボ層との 間だけ、すなわち、隣り合う情報保持層間の1つだけに フィルタ層を設けているが、必要に応じ、他の情報保持 層間に設けてもよい。すなわち、フィルタ層を2以上設 . け、かつ、記録または再生光として波長の異なる3種以 上の光を用いてもよい。例えば、光入射側からデータ層 DL-1、DL-2、DL-3をこの順に設け、DL-1とDL-2との間にフィルタ層FL-1を、DL-2 とDL-3との間にフィルタ層FL-2をそれぞれ設 け、かつ、DL-1を波長400mで、DL-2を波長 600nmで、DL-3を波長800nmでそれぞれ再生す る場合、フィルタ層FL-1は、波長400nm付近では 吸収率が高く、波長600nm付近および波長800nm付 近では吸収率が低いものであればよい。一方、フィルタ 層FL-2は、波長400m付近における吸収率は特に 限定されないが、波長600nm付近で吸収率が高く、波 長800nm付近で吸収率が低いものであればよい。

【0046】すなわち、例えばフィルタ層の数がnであって、波長の相異なる記録・再生光をn+1用いるシステムに適用する媒体では、各フィルタ層は、そのフィルタ層に光入射側において最も近い情報保持層に使用される記録・再生光の吸収率が相対的に高く、かつ、そのフィルタ層の光出射側に存在する情報保持層に使用される記録・再生光の吸収率が相対的に低ければよい。なお、この説明において、相対的に高い吸収率とは、好ましくは80%以上、より好ましくは90%以上であり、相対的に低い吸収率とは、好ましくは20%以下、より好ましくは10%以下である。

【0047】フィルタ層を複数設ける場合、すべてのフィルタ層に同種の光吸収材料を用いる必要はない。例えば、金属層や干渉フィルタと色素含有フィルタ層とを組み合わせて用いてもよい。

【0048】なお、図3において、データ層とサーボ層との間にフィルタ層を設ける替わりに、サーボ基体20表面に設けた反射層(サーボ層SL)を、フィルタ層として利用することもできる。また、本発明を再生専用型媒体に適用する場合には、透明層またはフィルタ層にピットを形成し、そのピット形成面にスパッタ法等により半透明の反射層を形成して、この反射層をデータ層として利用することがあるが、この場合、金属、半金属等か

ら構成した反射層をフィルタ層としても利用することが できる。これらの場合、情報保持層を兼ねる各フィルタ 層は、そのフィルタ層に使用される記録・再生光の反射 率が相対的に高く、かつ、そのフィルタ層に光入射側に おいて最も近い情報保持層に使用される記録・再生光の 反射率が相対的に低ければよい。また、そのフィルタ層 の光出射側にさらに情報保持層が存在する場合には、そ れらの情報保持層に使用される記録・再生光の透過率が 相対的に高ければよい。

【0049】波長の相異なる複数の記録・再生光それぞ 10 れの具体的波長は特に限定されないが、各記録・再生光 の波長の差は好ましくは50~700m、より好ましく は100~400nmである。この波長差が小さすぎる と、フィルタ層に急峻な分光吸収特性が必要となるた め、フィルタ層構成材料の選択が困難となる。一方、こ の波長差が大きすぎると、媒体全体としての記録密度を 高くできなくなったり、十分なサーボ精度が得られなく なったりする。

【0050】複数の記録・再生光が存在する波長域は、 好ましくは300~1000nm、より好ましくは400 ~800nmである。これより短い波長のレーザー光を発 振する半導体レーザーは入手が困難であり、一方、長い 波長のレーザー光を用いると、髙密度の記録および髙密 度記録された情報の再生が困難となる。

#### 【0051】透明層

図3における透明層は、記録・再生光に対し透過率の高 い材料から構成することが好ましい。透明層の構成材料 は特に限定されないが、透明層は比較的厚い必要がある ことから、樹脂を用いることが好ましい。透明層の形成 方法は特に限定されないが、均質な透明層を短時間で形 30 成できることから、樹脂、特に紫外線硬化型樹脂等の活 性エネルギー線硬化型樹脂から構成することが好まし い。

【0052】紫外線硬化型樹脂から構成された透明層 は、フィルタ層の説明において述べたように、光重合開 始剤の影響により短波長域において比較的急峻な吸収を 示すことになる。したがって、短波長域の記録・再生光 に対し透明性を確保するためには、利用する記録・再生 光の波長に応じ光重合開始剤の種類を適宜選択する必要 がある。

【0053】なお、基体2に接して透明層が存在する場 合、両者の界面での反射を抑えるために、記録・再生光 の波長において、透明層の屈折率と基体の屈折率との差 が0.1以下であることが好ましい。

【0054】透明層の厚さは特に限定されず、データ層 間のクロストークが許容範囲に収まるように設定すれば よい。具体的には、通常の光ピックアップを使用する場 合、透明層の厚さは30μm以上であることが好まし い。ただし、透明層が厚すぎると、厚さ分布が大きくな りやすく、また、内部応力が大きくなりやすく、また、

媒体の全厚が大きくなってしまうため、透明層の厚さは 100μm以下であることが好ましい。

【0055】一方、共焦点検出光学系を用いる場合、そ の深さ方向の分解能に応じ、データ層間のクロストーク が許容範囲に収まるように透明層の厚さを設定すればよ い。具体的には、データ光の波長および共焦点検出光学 系の構成によっても異なるが、例えば、データ光の波長 を300~1000nm程度とする場合には、透明層の厚 さは5 um以上であることが好ましい。共焦点検出光学 系を使う場合には、透明層の厚さは30μm未満とする ことができ、20μm以下としても問題はない。

【0056】媒体がディスク状である場合、樹脂からな る透明層はスピンコート法により形成することが好まし い。スピンコート法では、比較的均質な透明層を形成で きる。スピンコート法では、回転テーブルに固定した基 体の表面に樹脂を供給し、基体を回転させて、遠心力に より樹脂を展延する。基体には、駆動装置に装填する際 に利用する中心孔が形成されているため、樹脂を回転中 心(基体の中央)に供給することはできず、回転中心か ら等距離に環状に供給することになる。しかし、樹脂供 給位置が回転中心から離れるほど、ディスク内周部に比 ベディスク外周部が厚くなってしまう。すなわち、透明 層の径方向での厚さむらが大きくなる。多層情報媒体で はデータ層の積層数が多くなるにしたがって透明層の数 も増えるため、透明層の厚さ分布が累積されてしまう。 その結果、ディスク外周部においてデータ光が基体2に 垂直に入射したとしても、データ層表面で反射したデー タ光は基体2に垂直とはならず、その結果、光ピックア ップへの戻り光量が少なくなってしまう。そのため、内 周部と外周部とで再生出力が変動してしまうことにな

【0057】共焦点検出光学系を備える光ピックアップ では、光学系内にピンホールを配置し、このピンホール を通った光により再生を行う。そのため、共焦点検出光 学系を備える光ピックアップを用いる場合は、フォーカ スサーボの追従範囲が狭くなるので、透明層の厚さの均 一性がより高いことが要求される。

【0058】このような事情から、隣り合う2層のデー タ層の記録情報保持領域(記録トラック存在領域)間、 または、データ層の記録情報保持領域とサーボ層のサー ボ情報保持領域との間において、透明層の最大厚さと最 小厚さとの差は、好ましくは3μm以下であり、より好 ましくは2μm以下である。透明層の厚さ分布をこのよ うに小さくすることにより、再生出力変動を抑制するこ とができる。透明層の最大厚さと最小厚さとの差は小さ いほど好ましいが、スピンコート法を用いる場合には、 上記差をゼロにすることは困難である。また、上記差が 上記した限定範囲内にあれば、再生出力変動に与える影 響は小さい。したがって、上記差は1 μm未満にする必 要はない。ディスク状媒体では、記録情報保持領域は環

状であり、その幅は $20\sim50$ m程度とするのが一般的である。

【0059】なお、透明層以外の樹脂層、例えば、樹脂またはこれと色素とを含有するフィルタ層、媒体表面に設けられることのある保護層、接着層などもスピンコートにより形成することがあるが、これらの樹脂層においても、厚さ分布が透明層と同様に小さいことが望まれる。

【0060】透明層、フィルタ層等の樹脂層の厚さ分布を上記範囲内に抑えるためには、下記装置を用いて下記の方法でスピンコートを行うことが好ましい。

【0061】以下、図3に示す媒体の透明層TL-1を形成する場合を例に挙げて説明する。この方法では、まず、図6および図7に示すように、回転テーブル200上に、中心孔101を有する基体2を載置する。なお、TL-1以外の透明層を形成する際には、基体2表面には情報保持層、またはこれと樹脂層とが設けられている。基体2は、中心孔101が回転テーブル200の環状の突起201に填め込まれて固定される。なお、これらの図は断面図であるが、断面に現れる端面だけを表示 20し、奥行き方向の図示は省略してある。これ以降の断面図においても同様である。

【0062】次いで、閉塞手段300により中心孔101を塞ぐ。この閉塞手段300は、中心孔101を塞ぐための円板部301と、その中央に一体化された支持軸302と、中心孔101に対向する側において円板部301に一体化された凸部303とを有する。凸部303を、突起201の内周部に嵌合することにより、閉塞手段300は回転テーブル200に固定されると共に、基体2と閉塞手段300との位置決めを行うことができる。ただし、基体2および閉塞手段300の回転テーブル200への固定方法は特に限定されず、例えば、基体2と閉塞手段300とが嵌合した状態で、閉塞手段300を回転テーブル200に嵌合させるものであってもよい。

【0063】次に、図8に示すように、樹脂または樹脂溶液からなる塗布液500を、吐出手段であるノズル400から吐出し、支持軸302の外周面に塗布液500を供給する。このとき、回転テーブル200を比較的低速、好ましくは20~100rpmで回転させ、円板部301上に一様に塗布液が行き渡るようにする。

【0064】次いで、図9に示すように、回転テーブル 200を比較的高速で回転させることにより塗布液50 0を展延する。これにより、基体2上に透明層TL-1 が形成される。

【0065】 塗布液の展延条件は特に限定されない。スピンコート法において塗布液の粘度以外の条件を同一とした場合、理論的には、塗膜の厚さは塗布液の粘度の平方根に比例することが知られている。一方、回転数が大きいほど、また、回転時間が長いほど塗膜は薄くなる。

したがって、スピンコート時の回転数および回転時間 は、形成する透明層T L - 1 の厚さおよび塗布液の粘度 に応じて適宜決定すればよい。

【0066】次に、図10に示すように閉塞手段300を基体2から離間する。円板部301の外周縁の離間に伴って、透明層TL-1の内周縁が盛り上がり、図示するように環状凸部600が形成される。環状凸部600は、透明層TL-1を構成する樹脂が連続的に盛り上がっている領域である。

【0067】用いる塗布液が紫外線硬化型樹脂を含有する場合、図11に示すように紫外線を照射して透明層TL-1を硬化する。図11では、回転テーブル200上で紫外線を照射しているが、回転テーブルとは別に硬化用ステージを設けて、その上で硬化してもよい。また、基体を回転させながら閉塞手段を離間してもよい。

【0068】この方法で形成される環状凸部600は、その断面の輪郭が図示するように滑らかな曲線(弧状)となる。一方、透明層TL-1を硬化した後に閉塞手段300を離間した場合、環状に連続した凸部は形成されず、凸部が形成されるとしてもそれはバリの発生によるものであり、周方向に連続する環状の凸部とはならない。また、この場合、硬化後の樹脂が破片となって基体2上に飛散しやすいという問題もある。

【0069】環状凸部600の高さ、すなわち、環状凸部近傍で最も低い樹脂層表面から環状凸部頂部までの高さは、通常、1~100μmとなる。環状凸部600の幅、すなわち、透明層表面の環状凸部近傍で最も低い位置から透明層の内周縁までの距離は、通常、0.5~3mmとなる。なお、通常、樹脂層が厚いほど環状凸部の高さおよび幅が大きくなる。

【0070】1層目の透明層TL-1を形成した後、スパッタ法等を用いて1層目のデータ層DL-1を形成する。データ層は、その内周縁が透明層の内周縁よりも外周側に位置するように形成される。

【0071】次いで、再び閉塞手段300を用いて2層目の透明層TL-2を形成する。このとき、1層目の透明層TL-1の内周縁には環状凸部600が存在する。そのため、TL-1の形成に使用したものと同じ閉塞手段300を用いると、環状凸部600によって樹脂の展延が妨げられ、TL-2の形成に支障が生じやすい。また、TL-2にも環状凸部が生じるため、TL-1の環状凸部とTL-2の環状凸部とが重なってしまうため、ディスク内周付近における樹脂層の厚さが設計値から大きく外れ、データ層間の距離がディスク内周付近で広がってしまう。

【0072】このような問題を解決するために、本発明では、複数の樹脂層を形成するに際し、各層の環状凸部を互いにずらして形成する。図12に、透明層TL-1~TL-4とデータ層DL-1~DL-4とを交互に設けた基体2について、内周縁付近の断面図を示す。同図

では、基体2から遠い透明層ほど内径が大きくなっており、その結果、各透明層を積層した状態において、透明層積層体の内周縁部は階段状となる。そして、この階段状部のステップ面に、環状凸部600が露出している。このように、他の透明層の環状凸部を被覆しないように各透明層を階段状に積層すれば、上記問題を解決することができる。

【0073】透明層積層体の内周縁部をこのように階段状とするためには、2層目の透明層TL-2を形成する。に際し、図13に示すような閉塞手段300を用いれば 10よい。図13に示す工程は、透明層TL-1を設けた基体2を用いるほかは図6に示す工程とほぼ同様であるが、用いる閉塞手段300が異なる。この閉塞手段300は、透明層TL-1よりも内径の大きな透明層を形成するために、図6に示すものより円板部301の直径が大きい。また、環状凸部600を跨いで透明層TL-1の平坦部に接することができるように、円板部301の下面をくり抜いた形状としてある。3層目以降の透明層を形成する際には、同様な形状で、かつ、その直前に形成された透明層の環状凸部をカバーできる円板部をもつ 20閉塞手段を用いればよい。

【0074】上記方法において用いる閉塞手段は、ディ スク基板の中心孔を塞ぐための円板部を少なくとも有す るものであればよく、そのほかの構成は特に限定されな い。ディスク基板の中心孔を塞ぐ閉塞手段を用いてスピ ンコートする方法は、例えば特開平10-320850 号公報、同10-249264号公報、同10-289 489号公報、同11-195250号公報、同11-195251号公報に記載されている。これらの公報に は、樹脂層の径方向での厚さむらを低減するため、ディ スク基板の中心孔を、板状部材、円板部、閉塞板、キャ ップ等の閉塞手段により塞ぎ、この閉塞手段の中央付 近、すなわち回転中心付近に樹脂を供給する方法が記載 されている。なお、これら各公報には、多層情報媒体に ついての記載はなく、また、スピンコートの際に樹脂層 の内周縁に環状凸部が形成される旨の記載もない。ま た、これら各公報に記載された閉塞手段には、以下に説 明する問題点もある。

【0075】上記特開平10-320850号公報、特開平10-249264号公報、特開平11-195250号公報には、閉塞手段である板状部材ないしキャップをスピンコート後に取り外す方法が記載されておらず、工業的に利用することが困難である。また、これらの公報には、閉塞手段をディスク基板から離間した後に樹脂層を硬化することは記載されていない。

【0076】上記特開平10-289489号公報には、スピンコート後、閉塞手段である円板部を打ち抜きまたは電磁石による吸着により取り外した後、ディスク基板を回転させながら樹脂層を硬化することが記載されている。しかし、打ち抜きおよび電磁石により閉塞手段 50

10

を取り外す際には、閉塞手段に大きな加速度が加わるため、樹脂塗膜に乱れが生じやすい。

【0077】上記特開平11-195251号公報には、円形状のキャップの中央に支持体を一体化した構造の閉塞手段が記載されている。同公報には、この支持体を設けることにより、閉塞手段の着脱や位置合わせが容易になる旨が記載されている。この支持体は、少なくとも1つの孔を有する中空筒状のものであるか、複数の棒状体である。中空筒の内部または複数の棒状体で包囲された領域に樹脂を注入した後、ディスク基板と閉塞手段とを一体的に回転させることにより、ディスク基板上に樹脂層が形成される。この閉塞手段を用いれば、閉塞手段の取り外しは容易となる。同公報では、閉塞手段をディスク基板から離間した後、ディスク基板を静止させた状態で樹脂層を硬化することが記載されている。

【0078】同公報では、閉塞手段の中空筒に設けられ た孔または隣り合う棒状体の間から樹脂を流出させてス ピンコートを行う。したがって、支持体の壁(孔以外の 領域)または棒状体に樹脂が堰き止められてしまう。ま た、堰き止められた樹脂が、予測できないタイミングで 一挙にディスク基板上に流出することがある。そのた め、塗膜にむらが生じやすい。また、この閉塞手段は、 樹脂と接触する面の形状が複雑であり、かつ、樹脂と接 触する面積が大きいため、閉塞手段の洗浄が困難であ る。閉塞手段表面に樹脂が残存すると、塗膜にむらが生 じやすい。また、同公報の表1には、中空筒の外径が4 ~16mmの場合について塗膜の厚さ変動を調べている が、この結果から、塗膜の厚さむらは中空筒の外径に依 存し、外径が大きいほど厚さむらが大きくなることがわ かる。すなわち、中空筒の内部に樹脂を供給しても、塗 布開始位置は回転中心とは一致せず、中空筒の外周位置 が塗布開始位置となると考えられる。なお、樹脂は粘度 が比較的高いことを考慮すると、中空筒の外径を4mm未 満とすることは困難であるため、同公報記載の方法で は、樹脂塗膜の厚さむらを著しく小さくすることは難し

【0079】このような従来の閉塞手段に対し、図6に示す閉塞手段300は、円板部301に支持軸302を設けるため、媒体製造工程における閉塞手段300の取り扱いが容易となり、特に、スピンコート後に閉塞手段300を取り外すことが容易となる。

【0080】前記特開平11-195251号公報には、中空筒状の支持体または複数の棒状体からなる支持体をキャップと一体化した閉塞手段が記載されているが、これに比べ、図6に示す閉塞手段には以下に説明する利点がある。

【0081】前記特開平11-195251号公報では、支持体の壁または棒状体により樹脂が堰き止められてしまうため、前述したように塗膜にむらが生じやすい。これに対し図6に示す閉塞手段では、支持軸の外周

,

面に塗布液を供給してスピンコートを行うため、塗膜にむらが生じにくい。また、図6に示す閉塞手段では、樹脂が付着するのは支持軸の外周面であるため、前記特開平11-195251号公報に比べ閉塞手段の洗浄が容易である。また、前記特開平11-195251号公報では、中空筒状の支持体の内部に塗布液を供給するので、粘度の比較的高い塗布液の流動性を確保するために支持体の外径を小さくすることができず、そのため、塗布開始位置が回転中心から比較的遠くなってしまう。これに対し図6に示す閉塞手段では、同公報に比べ支持軸の外径を著しく小さくできるので、塗膜の厚さむらを著しく低減できる。

【0082】なお、このような効果は、図6に示す構成に限らず、円板部と支持軸とを有する閉塞手段であれば実現する。図6に示す閉塞手段300は、円錐台状の円板部301と、円柱状の支持軸302とを有するものであるが、このほか、例えば図14(A)~図14(D)にそれぞれ示す構成の閉塞手段も使用可能である。

【0083】図14(A)に示す閉塞手段は、図13に示すものと同様に、下面をくり抜いた円錐台状の円板部301と、逆円錐台状の支持軸302とを有する。この閉塞手段を用いると、塗布液の塗布開始位置を円板部301の中央により近づけることができるので、塗膜の厚さむらをさらに低減できる。しかも、支持軸302の全体を細くする場合と異なり、支持軸302の機械的強度の低下を抑えることができる。また、支持軸302をチャック等により把持する場合に、落下しにくくなるので、閉塞手段の着脱および搬送の際に有利である。なお、支持軸302の全体が逆円錐台状である必要はない。すなわち、支持軸302の少なくとも一部が円板部301に向かって直径が漸減する円錐台状であって、かつ、それより円板部に近い領域において支持軸の直径が大きくならなければよい。

【0084】図14(B)に示す閉塞手段は、円板部301の断面形状が図14(A)とは異なる。円板部301上に塗布液をむらなく展延するためには、外周部に向かって円板部301の厚さが漸減することが好ましい。その場合、円板部301の断面において、塗布液が展延される上縁の形状は、図14(A)に示すように直線状であってもよく、図14(B)に示すように曲線状であってもよい。また、図14(C)に示すように、円板部301の外周における厚さtは、好ましくは0.4m以下である。厚さtが大きすぎると、樹脂層をむらなく塗布することが難しくなる。また、図14(D)に示すように円板部301の厚さを均一としてもよい。

【0085】図14(A)~図14(D)にそれぞれ示す閉塞手段は、2層目以降の樹脂層の形成に対応させるために、円板部301の下面をくり抜いた形状としてあ 50

る。

【0086】閉塞手段において、円板部301近傍にお ける支持軸302の最小直径は、好ましくは4mm未満、 より好ましくは2m以下である。円板部301近傍にお ける支持軸302の直径が大きすぎると、塗布開始位置 が円板部301の中央から離れることになり、樹脂層の 径方向における厚さむらが大きくなってしまう。ただ し、円板部301近傍における支持軸302の直径が小 さすぎると、支持軸302の機械的強度が不十分となる ので、上記最小直径は好ましくはO. 5mm以上、より好 ましくは0.7m以上である。支持軸302の長さは特 に限定されず、その外周面への塗布液の供給が容易とな るように、また、把持する際の取り扱いの容易さなどを 考慮して適宜決定すればよいが、好ましくは5~100 mm、より好ましくは10~30mmとする。支持軸302 が短すぎると、外周面への塗布液の供給がしにくくな り、また、把持もしにくくなる。一方、支持軸302が 長すぎると、取り扱いが面倒になる。

18

【0087】円板部301の直径は、ディスク基板の中心孔101の直径よりも大きく、かつ、ディスク基板が有する環状の情報記録面の内径よりも小さければよい。ただし、塗布被500が円板部301の下面に回り込んで中心孔101の周面(ディスク基板の内周面)を汚染することがあるので、円板部301の直径は中心孔101の直径よりも4m以上、特に8m以上大きいことが好ましい。また、円板部301を取り外す際に、その近傍の樹脂層の形状に乱れが生じやすいので、円板部301の直径は情報記録面の内径よりも3mm以上、特に5mm以上小さいことが好ましい。具体的な寸法は、中心孔の直径および情報記録領域の内径によっても異なるが、通常、直径60~130mm程度の光ディスクの製造に適用する場合には、円板部301の直径は20~40mm、特に25~38mmの範囲内とすることが好ましい。

【0088】閉塞手段の構成材料は特に限定されず、金属、樹脂、セラミックス等のいずれであってもよく、これらの2種以上を用いた複合材料であってもよい。また、円板部301と支持軸302とを相異なる材料から構成してもよい。ただし、機械的強度、耐久性、寸法精度が良好であることから、閉塞手段は金属から構成することが好ましい。金属としては、例えばステンレス合金、アルミニウム、アルミニウム合金が好ましい。

【0089】閉塞手段300の表面、特に円板部301の全表面は、塗布液よりも表面張力が低いことが好ましい。閉塞手段300の表面が塗布液に対し濡れにくければ、閉塞手段の表面に付着した塗布液の洗浄が容易となる。表面張力の制御は、閉塞手段の構成材料を適宜選択することによっても可能であるが、表面張力を低くしたい領域にテフロン(登録商概)加工等の撥水・撥油処理を施すことが好ましい。

【0090】サーボ層

サーボ層は、トラッキングサーボ情報を保持する凹凸が 設けられたサーボ基体20表面に形成された反射層であ り、前記凹凸に対応するトラッキングサーボ情報を保持 する。前記凹凸としては、グループおよび/またはピッ トが一般的である。

【0091】サーボ層を構成する反射層の構成は特に限定されず、従来の光情報媒体に設けられる反射層と同様とすればよく、通常、Al、Au、Ag、Pt、Cu、Ni、Cr、Ti、Si等の金属または半金属の単体あるいはこれらの1種以上を含む合金などから構成すれば 10よい。反射層の厚さは、通常、10~300mmとすることが好ましい。厚さが前記範囲未満であると十分な反射率を得にくくなる。また、前記範囲を超えても反射率の向上は小さく、コスト的に不利になる。反射層は、スパッタ法や蒸着法等の気相成長法により形成することが好ましい。

# 【0092】データ層

本発明を光記録媒体に適用する場合、データ層には記録材料を含有する記録層が少なくとも含まれる。本発明が適用される光記録媒体は特に限定されず、例えば、相変 20 化型記録材料を用いた書き換え可能型媒体または追記型媒体、光磁気記録材料を用いた書き換え可能型媒体、有機色素を記録材料として用いた追記型媒体等のいずれであってもよい。ただし、他の記録材料に比べ光透過率が高く、そのため記録層の積層数を多くできることから、相変化型記録材料を用いることが好ましい。

【0093】相変化型記録材料の組成は特に限定されないが、少なくともSbおよびTeを含有するものが好ましい。SbおよびTeだけからなる記録層は、結晶化温度が130℃程度と低く、保存信頼性が不十分なので、他の元素を添加することが好ましい。この場合の添加元素としては、元素M(元素Mは、In、Ag、Au、Bi、Se、Al、P、Ge、H、Si、C、V、W、Ta、Zn、Ti、Ce、Tb、Sn、Pb、PdおよびYから選択される少なくとも1種の元素である)が好ましい。これらのうちでは、保存信頼性向上効果が高いことから、特にGeが好ましい。

【0094】記録層構成元素の原子比を

式I SbaTebMc

で表し、

a+b+c=1

としたとき、好ましくは

 $a = 0.2 \sim 0.85$ 

 $b = 0. 1 \sim 0. 6$ 

 $c = 0 \sim 0.25$ 

であり、より好ましくは

 $c = 0. 01 \sim 0. 25$ 

である。Sb含有量が少なすぎると、結晶化速度が十分 に速くならないため、オーバーライトが困難となる。一 方、Sb含有量が多すぎると、結晶化速度が速くなりす 50

ぎて、非晶質記録マークを形成することが難しくなる。 M含有量が少なすぎると、M添加による効果が不十分となり、M含有量が多すぎると、相変化に伴なう反射率変化が小さくなって十分な変調度が得られにくい。Te含有量が少なすぎると、非晶質化が困難となって記録マークを形成することが難しくなる。一方、Te含有量が多すぎると、結晶化速度が遅くなってオーバーライトが困難となる。

20

【0095】相変化型記録媒体は、一般に書き換え可能型媒体として使用されるが、本発明では、追記型媒体として使用してもよい。この場合の追記型媒体とは、記録は可能であるが、いったん記録された記録マークの消去については保証されない媒体であり、記録済みの記録トラックの記録マークを消去して再度記録することはしない媒体である。追記型媒体として使用することによる利点を、以下に説明する。

【0096】多層記録媒体では記録層を複数重ねるた め、記録・再生光の光量損失が大きくなる。そのため、 記録層はできるだけ薄くする必要がある。しかし、記録 層を薄くすると、記録光照射後の記録層の冷却速度が速 くなってしまう。冷却速度が速くなると結晶化しにくく なるため、消去率を確保するために記録層を結晶化しや すい組成とする必要がある。すなわち、記録層の結晶化 速度を比較的速くする必要がある。しかし、結晶化速度 の速い記録層には、以下に説明するセルフイレーズが発 生しやすいという問題がある。記録時には、記録光のビ ームスポットから記録層面内方向に熱が拡散し、この熱 によって記録マークの冷却が阻害される。記録層の結晶 化速度が速いと、この冷却阻害により記録マークの一部 が再結晶化してしまい、記録マークが縮小してしまう。 具体的には、記録マーク先端部(ビームスポットが先に 照射された部位)が消去されたり、記録マーク後端部が 消去されたりする。このような現象を、本明細書ではセ ルフィレーズという。セルフィレーズが生じると、C/ N低下やジッタ増大が生じる。

【0097】このように、記録層を薄くした場合には、 消去特性を十分に確保し、かつ、セルフイレーズを抑制 することは困難である。これに対し、相変化型記録層を 有する媒体を追記型媒体として使用する場合には、記録 40 マークを消去する必要がないので記録層の結晶化速度を 考慮する必要がなくなる。そのため、記録層の組成制御 により、セルフイレーズの影響が実質的に生じない程度 まで記録層の結晶化速度を低下させても問題はない。ま た、オーバーライトを行う場合には、記録時の媒体の線 速度が速いほど記録層の結晶化速度を速くする必要があ り、そのためセルフイレーズも生じやすくなる。しか し、オーバーライトではなく1回記録だけを行うのであ れば、セルフイレーズの生じにくい比較的遅い結晶化速 度をもつ記録層に、高線速度、例えば10m/s程度以上 の線速度で記録を行うことができるので、高いデータ転

送レートを容易に実現できる。

【0098】本発明では、上述したように記録層を複数重ねるため、記録・再生光の光量損失が大きくなる。そのため、記録層としての機能が損なわれない範囲において、記録層はできるだけ薄いことが好ましい。ただし、薄すぎると記録層としての機能が損なわれる。そのため、記録層の厚さは、好ましくは2~50m、より好ましくは4~20mとする。

【0099】相変化型の記録層を用いる場合、データ層は図3にDL-1として例示する構造とすることが好ましい。このデータ層は、記録層4を第1誘電体層31および第2誘電体層32で挟んだ構造である。この構造において、記録層および各誘電体層はスパッタ法により形成することが好ましい。誘電体層に用いる誘電体としては、例えば、Si、Ge、Zn、A1、希土類元素等から選択される少なくとも1種の金属成分を含む各種化合物が好ましい。化合物としては、酸化物、窒化物、硫化物またはフッ化物が好ましく、これらの化合物の2種以上を含有する混合物を用いることもできる。各誘電体層の厚さは10~500mであることが好ましい。

【0100】本発明では、記録・再生光の光量損失を低減するために記録層を薄くすることが好ましいが、相変化型記録層を薄くすると変調度が低くなってしまう。すなわち、非晶質記録マークと結晶質領域とで反射率の差が小さくなってしまう。この変調度を高くするためには、誘電体層を、屈折率の異なる複数の層の積層体とすることが好ましい。また、このような多層構造とすることにより、光学的設計の自由度が向上し、データ層全体の光透過率を向上させることも可能である。多層構造の誘電体層としては、例えば、フッ化マグネシウム層、フッ化マンガン層、窒化酸化ゲルマニウム層および酸化ケイ素層から選択される少なくとも1層と、2nS-SiO2層との積層体が挙げられる。

【0101】記録層を複数積層すると、各記録層に到達する記録光の強度は、その記録層が媒体の記録光入射側表面から遠いほど低くなる。そのため、到達する記録光の強度に応じて、記録層の記録感度を調整することが好ましい。相変化型記録材料などヒートモード記録が行われる記録材料では、記録層を厚くすれば蓄熱性が向上するため、記録感度が向上する。そのため、必要に応じ、記録光入射側表面から遠い記録層ほど相対的に厚くすることが好ましい。ただし、隣り合う2層の記録層は同じ厚さとしてもよい。また、光入射側表面から遠い記録層は、他の記録層を透過した記録・再生光を利用することになるので、各記録層の再生特性を均一化するためには、光入射側表面に近い記録層ほど光透過率が高いことが好ましい。そのためにも、記録光入射側表面から遠い記録層ほど厚くすることが好ましい。

【0102】なお、記録層の記録感度調整および透過率 調整は、記録層の組成を制御することにより行うことも 50

できる。その場合、すべての記録層の厚さを同一として もよく、組成制御と厚さ制御とを組み合わせてもよい。 【0103】本発明は、再生専用型媒体にも適用でき る。その場合のデータ層は、記録情報を保持するピット を有する層であってもよく、追記型媒体にあらかじめデ ータを記録した層であってもよい。前者の場合、通常、 透明層ないしフィルタ層にピットを形成し、そのピット 形成面にスパッタ法等により半透明の反射層を形成す る。その場合、反射層がデータ層となる。半透明の反射 層としては、例えば極薄の金属層やSi層が挙げられ る。このような再生専用型媒体では、再生信号出力を平 準化するために、データ層の反射率を制御してもよい。 その場合、到達する光量が少ないデータ層ほど反射率を 高くすればよい。また、反射率をこのように制御すれ ば、光入射側表面に近いデータ層ほど光透過率を高くで きるので、光入射側表面から違いデータ層に到達する光 量の著しい減衰を防ぐことができる。

【0104】本発明において情報保持層の積層数は特に限定されず、2層以上のいずれであってもよい。ただし、積層数が多すぎると媒体が厚くなりすぎ、また、スピンコート法により形成される透明層の厚さ分布の影響が大きくなるので、情報保持層の積層数は好ましくは10以下、より好ましくは6以下である。

【0105】情報保持層を複数重ねた場合には、情報保持層からの反射光量が少なくなる。しかし、本発明者らの研究によれば、情報保持層の最大反射率が5%以下であっても、データ層では十分なC/Nが得られ、また、サーボ層では十分なサーボ信号強度が得られることがわかった。ただし、反射率が低すぎるとC/Nやサーボ信号強度が十分に確保できないので、情報保持層の最大反射率は0.1%以上であることが好ましい。

【0106】基体2およびサーボ基体20

記録・再生光は基体2を通して照射されるので、基体2は、これらの光に対して実質的に透明である材質、例えば、樹脂やガラスなどから構成することが好ましい。これらのうち、取り扱いが容易で安価であることから、樹脂が好ましい。具体的には、アクリル樹脂、ポリカーボネート、エポキシ樹脂、ポリオレフィン等の各種樹脂を用いればよい。ただし、例えば450m程度以下の短波長の記録・再生光を使用する場合、ポリカーボネートでは記録・再生光の吸収率が高くなるため、その場合には短波長域における光吸収率が低い材料、例えばアモルファスポリオレフィンを用いることが好ましい。

【0108】図3に示すサーボ基体20は、基体2と同様に樹脂やガラスから構成すればよいが、サーボ情報を保持する凹凸を射出成形により容易に形成できることか

5、樹脂から構成することが好ましい。なお、サーボ基体20は、透明である必要はない。サーボ基体20の厚さは特に限定されず、例えば基体2の説明において挙げた範囲内で適宜設定すればよい。ただし、基体2の剛性が低い場合には、サーボ基体20を比較的厚くして、媒体全体としての剛性を確保することが好ましい。

【0109】なお、以上では、フィルタ層を備え、波長の相異なる複数の記録・再生光を用いるシステムに用いられる多層情報媒体を例に挙げて説明した。しかし、本発明による主要な効果は、多層情報媒体においてスピン 10コート法により樹脂層を形成する場合に実現するので、本発明はフィルタ層をもたない媒体についても有効である。

# [0110]

# 【実施例】実施例1

以下の手順で、図3に示す構造の光記録ディスクサンプ ルを作製した。

【0111】両側表面を強化加工した厚さ1.2mm、直径120mmのガラスディスクからなる基体2の一方の面に、4層の透明層TL-1~TL-4と4層のデータ層 20 DL-1~DL-4とを交互に形成した。

【0112】各透明層は、閉塞手段を用いる本発明法を利用して以下の手順で形成した。用いた閉塞手段は、ステンレス合金から構成され、図13に示す形状を有するものである。円板部301の直径は、TL-1形成に用いたものでは23mm、TL-2形成に用いたものでは23mm、TL-4形成に用いたものでは38mmである。また、支持軸302は、どの閉塞手段においても直径1mm、長さ20mmである。閉塞手段で基体の中心孔を塞いだ後、回転テープ30ルを60rpmで回転させながら紫外線硬化型樹脂(大日本インキ化学工業社製のSD318)を支持軸302の外周面に供給し、次いで、回転数3000rpmで5秒間スピンコートした後、閉塞手段を取り外した。次いで、紫外線を照射することにより硬化して、透明層を形成した。

【0113】このようにして形成した各透明層について、レーザーフォーカス変位計により厚さ分布を測定したところ、いずれの透明層においても平均厚さは13.6μmであり、最大厚さと最小厚さとの差(厚さ分布)は2μm以内に収まっていた。なお、厚さの測定は、記録情報保持領域(ディスク中心から半径20~58mmの領域)の径方向において5mm間隔で行った。透明層の内周縁付近は図12に示すように階段状となっており、各透明層の環状凸部600は重なっていなかった。各透明層の環状凸部は、高さ15μm、幅1.5mmであった。

【0114】データ層に含まれる記録層4の組成(原子比)は、

S b22.1 T e56.0 G e21.9

とした。記録層4の厚さは、データ光入射側表面に最も

近いものから順に、5nm、5nm、7nmおよび13nmとした。記録層4はマグネトロンスパッタによって形成し、その厚さは、スパッタ時の投入電力、圧力、スパッタ時間を制御することにより調整した。

【0115】各データ層に含まれる第1誘電体層31および第2誘電体層32の厚さは、記録層の吸収率を確保した上でデータ層全体の光透過率が高くなるように、75~271mの範囲内で設定した。これらの誘電体層はいずれもマグネトロンスパッタにより形成し、組成はいずれもZnS(80モル%)-SiO2(20モル%)

【0116】一方、射出成形により形成され、幅0.7 6 μm、深さ183nmのグループを設けた厚さ1.2m m、直径120mmのポリカーボネートディスクからなる サーボ基体20を用意した。このサーボ基体20のグル ープ形成面に、厚さ100nmのAu膜をスパッタにより 形成し、サーボ層SLとした。この反射層表面に、フィ ルタ層FLを形成した。フィルタ層FLは、フタロシア ニン系色素(日本化薬社製のBlue-N)と紫外線硬化型樹 脂(大日本インキ化学工業社製のSD318)との混合 物(色素含有量3質量%)を、回転数3500rpmで5 **秒間スピンコートした後、紫外線を照射することにより** 形成した。スピンコートの際には、透明層TL-1の形 成に使用した上記閉塞手段を用いた。このようにして形 成したフィルタ層FLについて、透明層と同様に厚さを 測定したところ、フィルタ層の平均厚さは11 μm、厚 さ分布は2μm以内に収まっていた。

【0117】フィルタ層FLの吸収率は、波長660nmにおいて95%、波長780nmにおいて8%であった。なお、この吸収率は、透明板上に上記条件でフィルタ層を単独で形成し、これについて測定した値である。

【0118】次に、基体2を含む積層体の最上面(最上層のデータ層DL-4表面)に、紫外線硬化型樹脂(日本化薬社製のDVD-003)を滴下した後、サーボ基体20を含む積層体を芯出ししながら載せ、全体を5000rpmで2秒間回転させた。次いで、基体2を通して紫外線を照射することにより上記紫外線硬化型樹脂を硬化した。これにより、基体2を含む積層体とサーボ基体20を含む積層体とが、厚さ35μmの透明層TL-5を介して貼り合わされ、図3に示す構造の光記録ディスクサンブルが形成された。

# 【0119】ビット・コントラスト

このサンプルの記録層をバルクイレーザーにより初期化 (結晶化) した後、サンプルを静止させた状態で、波長 660mm、パルス幅50msの記録用データ光を基体2を 通して照射して記録を行い、同波長の再生用データ光を 照射して、各データ層ごとにビット・コントラストを測定した。データ光の照射およびその反射光の検出には、 共焦点検出光学系を有する光ピックアップを用いた。こ の光ピックアップの対物レンズの開口数は、0.52で

ある。この測定の結果、4層のデータ層のすべてにおいて十分なビット・コントラストが得られることがわかった。また、データ層間での記録感度のばらつきも十分に小さかった。

# [0120] C/N (carrier to noise ratio)

上記サンプルを回転させながら、一定の間隔で同じ長さのパルスが続く単一信号をサンプルの各データ層に記録し、これを再生したときのC/Nを測定した。なお、記録パルスはデューティー比50%とした。記録および再生には、波長660mのデータ光を用いた。また、記録 10 および再生の際には、波長780mのサーボ光によってサーボ層SLを読み出し、トラッキングサーボを行った。この測定の結果、十分に高いC/Nが得られることがわかった。

#### 【0121】ビットエラーレート

上記サンプルに1-7変調(マーク長2T~8T)のランダム信号を記録し、これを再生したときのビットエラーレート(BER)を測定した。この測定の結果、ビットエラーレートが十分に低いことがわかった。

#### 【0122】比較例1

閉塞手段を用いず、紫外線硬化型樹脂を半径18mmの位置に滴下してスピンコートを行い、スピンコート条件を回転数2500rpm、回転時間4秒間としたほかは実施例1と同様にして、透明層TL-1~TL-4を形成した。これらの透明層について実施例1と同様にして厚さ測定を行った結果、平均厚さは14.7μm、厚さ分布は8.2μm以下であり、実施例1に比べ、厚さ分布が著しく大きくなった。

# 【0123】実施例2

スピンコート条件を回転数 2500 rpm、回転時間 3 秒間としたほかは実施例 1 と同様にして、透明層 T L -1 ~ T L -4 を形成した。その結果、各透明層の平均厚さは 20  $\mu$ m、厚さ分布は 2  $\mu$ m以内に収まっていた。

# 【0124】実施例3

紫外線硬化型樹脂として昭和高分子社製のSSP50U10を用い、スピンコート条件を回転数6000rpm、回転時間4秒間としたほかは実施例1と同様にして、透明層TL-1~TL-4を形成した。その結果、各透明層の平均厚さは28μm、厚さ分布は2μm以内に収まっていた。

# [0125]

【発明の効果】本発明では、複数の情報保持層を積層した多層記録媒体を製造する際に、樹脂層の形成に上記閉塞手段を用い、かつ、それぞれの樹脂層の内周縁に形成される環状凸部が重ならないようにするため、機械精度が良好で、再生出力変動が小さく、再生安定性の良好な

光ディスクが容易に得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光情報媒体の構成例を示す部分断面図である。

26

【図2】本発明の光情報媒体の構成例を示す部分断面図である。

【図3】本発明の光情報媒体の構成例を示す部分断面図である。

【図4】本発明の光情報媒体に対し記録または再生を行うための光ピックアップの構成例を示す図である。

【図5】本発明の光情報媒体に対し記録または再生を行うための光ピックアップの構成例を示す図である。

【図6】透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図7】透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図8】透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図9】透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図10】透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図11】透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図12】透明層およびデータ層を設けた基体の内周縁 付近を示す断面図である。

【図13】2層目の透明層の形成工程を説明する断面図である。

【図14】(A)~(D)は閉塞手段の構成例を示す断面図である。

#### 【符号の説明】

DL、DL-1、DL-2、DL-3、DL-4 データ圏

TL、TL-1、TL-2、TL-3、TL-4、TL-5 透明層

30 FL フィルタ層

SL サーボ層

2 基体

20 サーボ基体

31 第1誘電体層

32 第2誘電体層

4 記録層

101 中心孔

200 回転テーブル

201 突起

40 300 閉塞手段

301 円板部

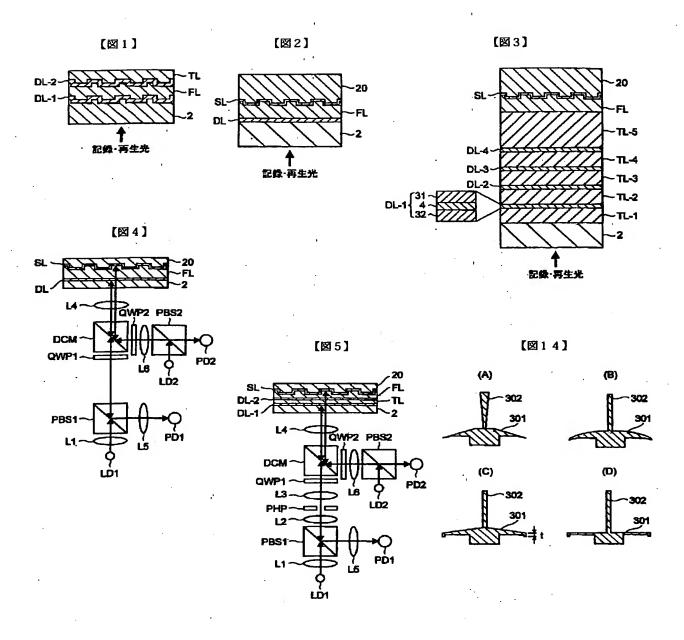
302 支持軸

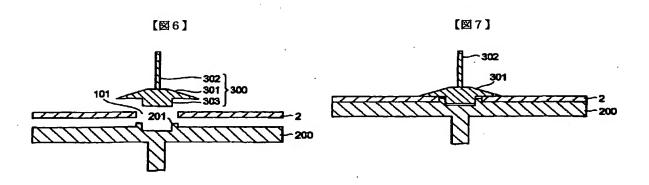
303 凸部

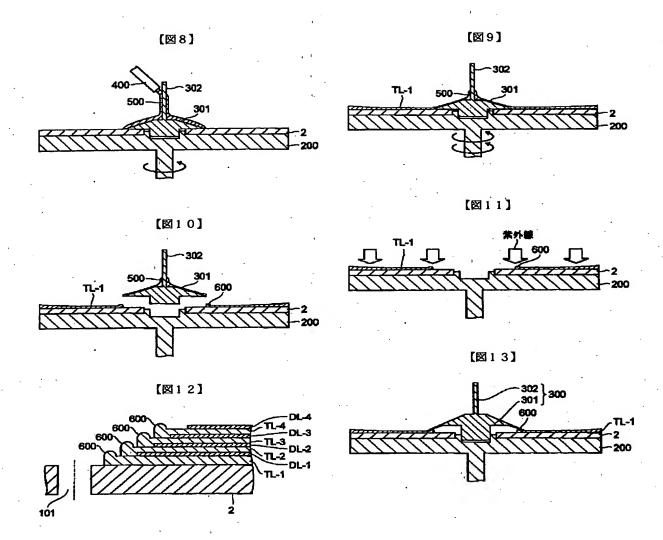
400 ノズル

500 塗布液

600 環状凸部







		• •			•	
(51) Int. CI.	7	識別記号	FI		Ŧ	-7]-1 (参考)
G 1 1 B	7/005		G 1 1 B	7/005	Z	
	7/135			7/135	Z	
	7/26	5 3 1		7/26	5 3 1	
	11/105	5 0 1	· 1	1/105	501D	
		5 2 6			526H	
		5 4 6			546 F	
(72)発明者	· 小巻 壮		F ターム(参	考) 5D029 JB	.06	
		《日本橋一丁目13番1号 ティ		50075 CD	01 EE03 FF11	FH02 GG01
	ーディーケイ	•		, GG	16	•
				5D090 AA	.01 BB12 EE12	LL03
				5D119 AA	13 AA40 BA01	8B01 BB04
			•	BB	05 BB13 CA15	JA70
			-	5D121 AA	11 EE22 EE28	-GG02

フロントページの続き